

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

29. 3. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 3 1 日
Date of Application:

REC'D 15 APR 2004

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 9 4 0 8 8
Application Number:

WIPO PCT

[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 9 4 0 8 8]

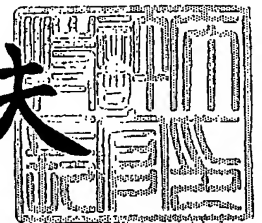
出 願 人 住友化学工業株式会社
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 2 月 5 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P155761

【提出日】 平成15年 3月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/14

【発明者】

 【住所又は居所】 茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

 【氏名】 岡田 明彦

【発明者】

 【住所又は居所】 茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

 【氏名】 鈴木 智之

【発明者】

 【住所又は居所】 茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

 【氏名】 中島 秀明

【特許出願人】

 【識別番号】 000002093

 【氏名又は名称】 住友化学工業株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100093285

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 久保山 隆

 【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

 【識別番号】 100113000

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 中山 亨

 【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】 100119471

【弁理士】

【氏名又は名称】 榎本 雅之

【電話番号】 06-6220-3405

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010238

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0212949

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 重合体およびそれを用いた高分子発光素子

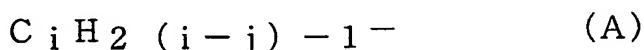
【特許請求の範囲】

【請求項 1】

アリーレン基、2 価の複素環基および 2 価の芳香族アミン基からなる群から選ばれる繰り返し単位を有する重合体であって、該重合体の分子鎖末端の少なくとも一方に、芳香環を含まない不飽和炭化水素基を有し、固体状態で蛍光を有し、かつポリスチレン換算の重量平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ であることを特徴とする重合体。

【請求項 2】

芳香環を含まない不飽和炭化水素基が、
一般式 (A)



(ただし、 i は 5 以上の整数、 j は 0 以上、 $i/2$ より小さい整数) で表され、かつ芳香環を含まない基であることを特徴とする請求項 1 記載の重合体。

【請求項 3】

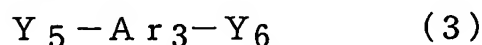
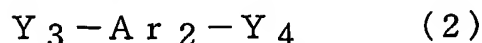
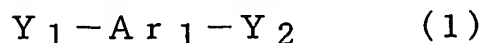
一般式 (A) において、
 i が 8 で、 j が 0、1 または 2 である請求項 2 記載の重合体。

【請求項 4】

芳香環を含まない不飽和炭化水素基がシクロオクタジエニル基であることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の重合体。

【請求項 5】

一般式 (1)、(2) および (3) から選ばれる 1 種類以上の単量体並びに一般式 (4) の単量体を反応させることを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の重合体の製造方法。



[式中、 Ar_1 、 Ar_2 および Ar_3 はそれぞれ独立にアリーレン基、2価の複素環基または2価の芳香族アミン基を表す。 E_1 は芳香環を含まない不飽和炭化水素基を表す。 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 、 Y_4 、 Y_5 、および Y_6 はそれぞれ独立に、脱離基を表し、 Y_7 は水素原子または脱離基を表す。]

【請求項6】

Y_1 、 Y_2 、 Y_3 、 Y_4 、 Y_5 および Y_6 がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基であり、 Y_7 が水素原子、ハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基である単量体を用い、これらの単量体を $Ni(0)$ 錯体の存在下反応させることを特徴とする請求項5記載の製造方法。

【請求項7】

式(4)において、 Y_7 が水素原子であり、 E_1 が不飽和結合を2以上含む基であることを特徴とする請求項5または6記載の製造方法。

【請求項8】

式(4)の単量体がシクロオクタジエンであり、一般式(1)、(2)、(3)の単量体の合計に対して、シクロオクタジエンの量が100～300モル%である請求項7記載の製造方法。

【請求項9】

請求項5～8のいずれかに記載の製造方法で製造されたことを特徴とする重合体。

【請求項10】

ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ であり、固体状態で蛍光を有する高分子化合物と、請求項1～5、9のいずれかに記載の重合体とからなることを特徴とする高分子組成物。

【請求項11】

請求項1～5、9のいずれかに記載の重合体2種類以上からなる高分子組成物。

【請求項12】

陽極および陰極からなる電極間に、発光層を有し、該発光層が、請求項1～5

、9 のいずれかに記載の重合体または請求項 1 0 もしくは 1 1 記載の高分子組成物を含むことを特徴とする高分子発光素子。

【請求項 1 3】

請求項 1 2 に記載の高分子発光素子を含むことを特徴とする面状光源。

【請求項 1 4】

請求項 1 2 に記載の高分子発光素子を含むことを特徴とするセグメント表示装置。

【請求項 1 5】

請求項 1 2 に記載の高分子発光素子を含むことを特徴とするドットマトリックス表示装置。

【請求項 1 6】

請求項 1 2 に記載の高分子発光素子をバックライトとすることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、重合体およびそれを用いた高分子発光素子（以下高分子 L E D ということがある。）に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

高分子量の発光材料は低分子量のそれとは異なり溶媒に可溶で塗布法により発光素子における発光層を形成できることから種々検討されており、その例として、主鎖に芳香環を含む繰り返し単位を有し、末端基としてフェニル基を有する重合体が知られている（特許文献1）。

【0 0 0 3】

【特許文献 1】

国際公開第 0 1 / 4 9 7 6 9 号パンフレット

【0 0 0 4】

【発明が解決しようとする課題】

重合体を例えば、発光素子の発光材料として用いる場合、その重合体は、発光素子使用時の通電の際に頻繁に起こると考えられる電界酸化および/または還元、とりわけ電界還元に対して安定であることが求められる。

しかしながら、上記の重合体は、電界還元に対する安定性が必ずしも十分でないという問題があった。

本発明の目的は、電界酸化および/または還元、とりわけ電界還元に対して安定な重合体を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、末端基として重合体の分子鎖末端の少なくとも一方に芳香環を含まない不飽和炭化水素基を有する重合体が、電界還元に対して安定であることを見出し、本発明に至った。

【0006】

即ち本発明は、アリーレン基、2価の複素環基および2価の芳香族アミン基からなる群から選ばれる繰り返し単位を有する重合体であって、該重合体の分子鎖末端の少なくとも一方に、芳香環を含まない不飽和炭化水素基を有し、固体状態で蛍光を有し、かつポリスチレン換算の重量平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ である重合体に係るものである。

【0007】

【発明の実施の形態】

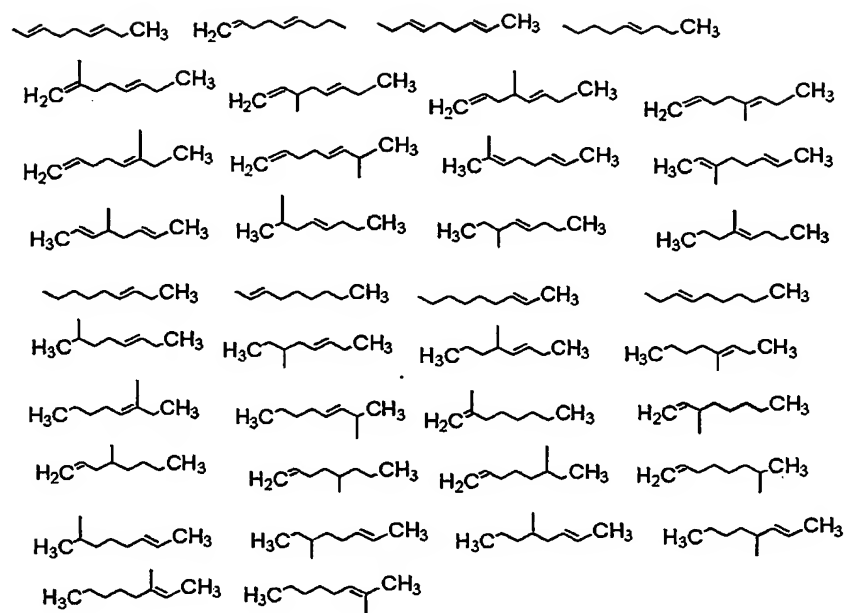
本発明の重合体はその分子鎖末端の少なくとも一方が有する芳香環を含まない不飽和炭化水素基の炭素数は、通常3～20程度、好ましくは4～12である。ここに不飽和結合とは、二重結合または三重結合をいう。

【0008】

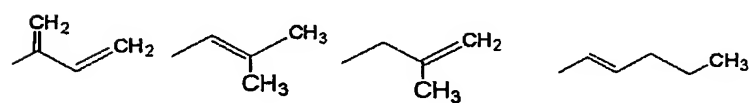
芳香環を含まない不飽和炭化水素基としては、例えば、不飽和結合を含み、脂環式炭化水素基で置換されていてもよい鎖式炭化水素基；不飽和結合を含み、鎖式炭化水素基で置換されていてもよい脂環式炭化水素基があげられる。

芳香環を含まない不飽和炭化水素基としては、例えば、以下の基が挙げられる。

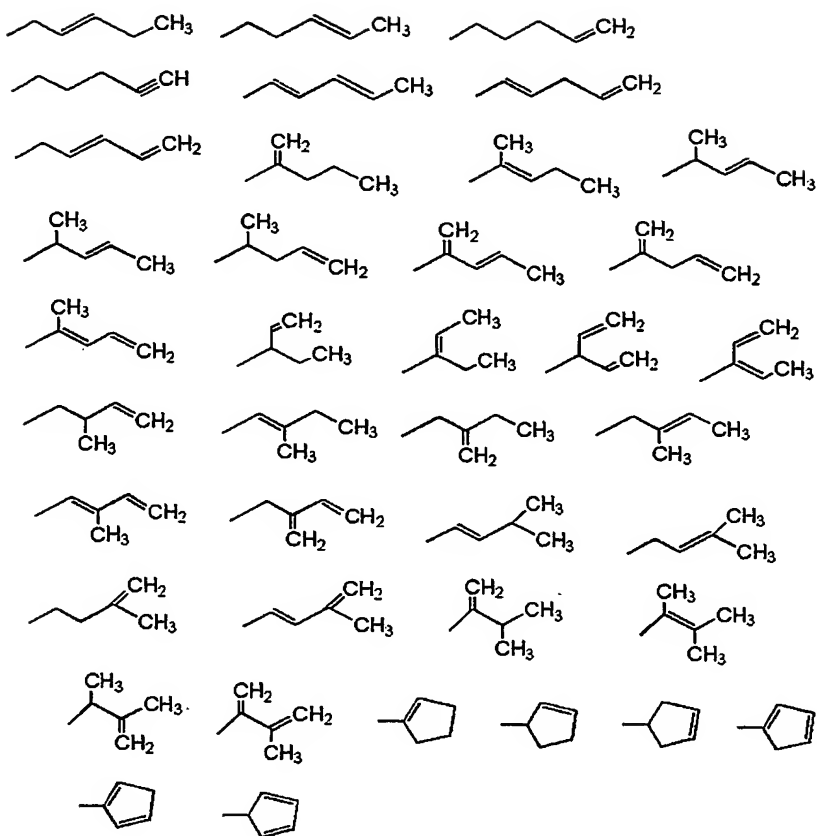
【0009】



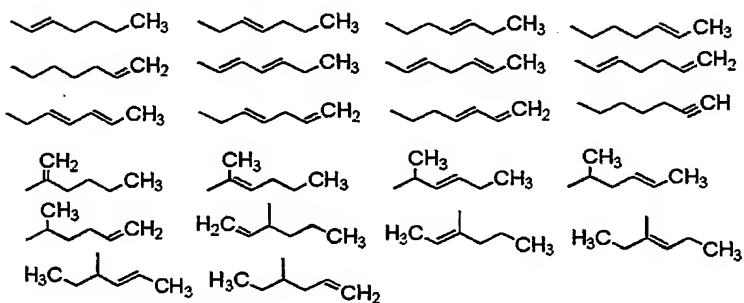
【0010】



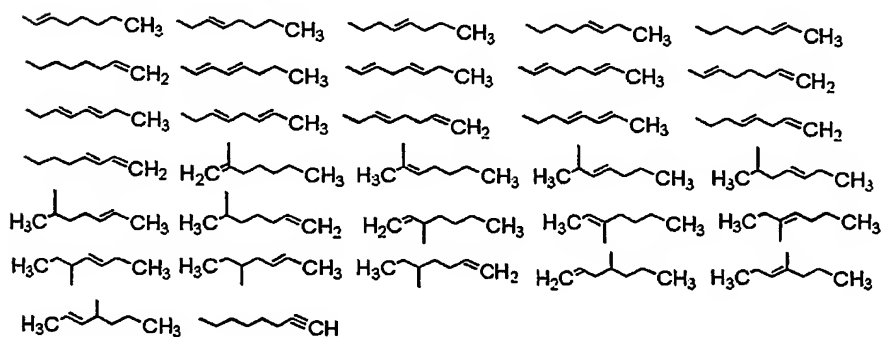
【0011】



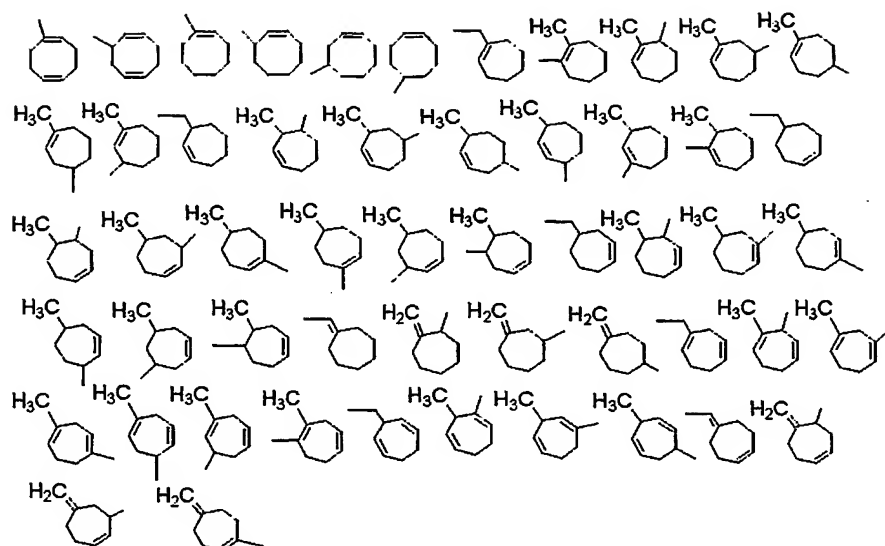
【0012】



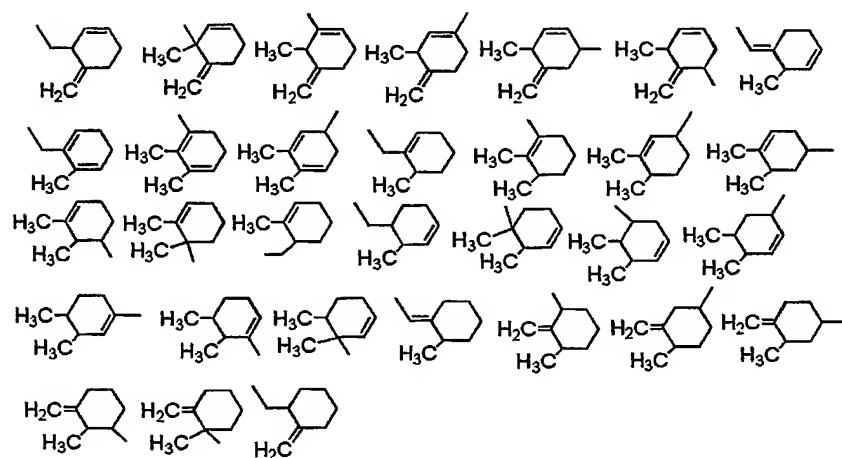
【0013】



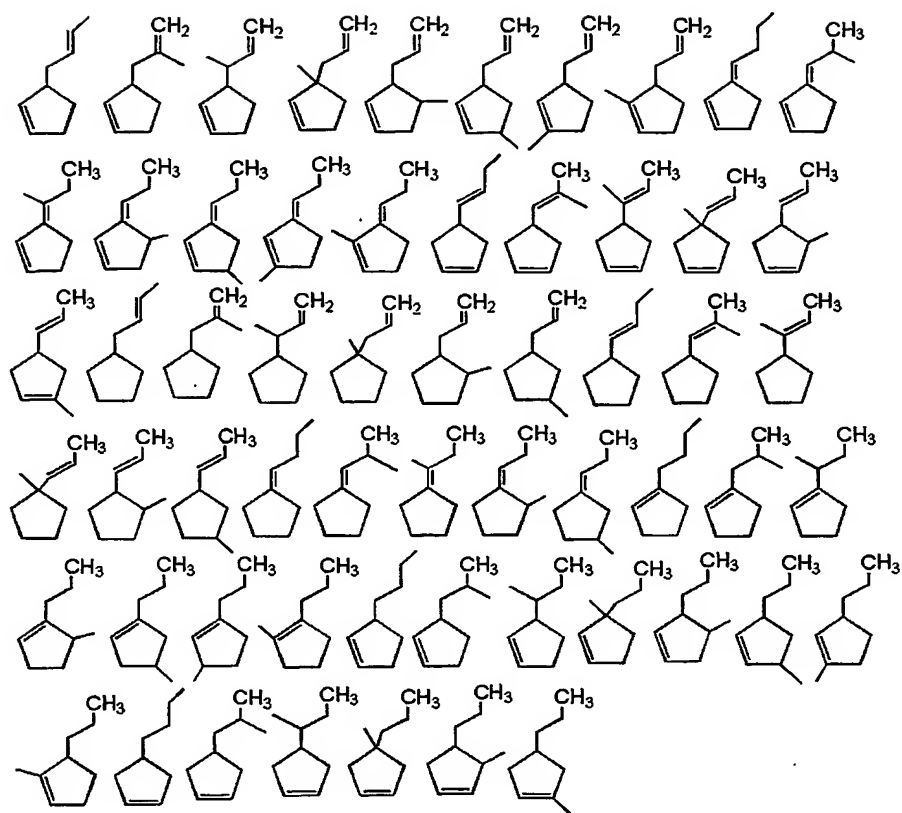
【0014】



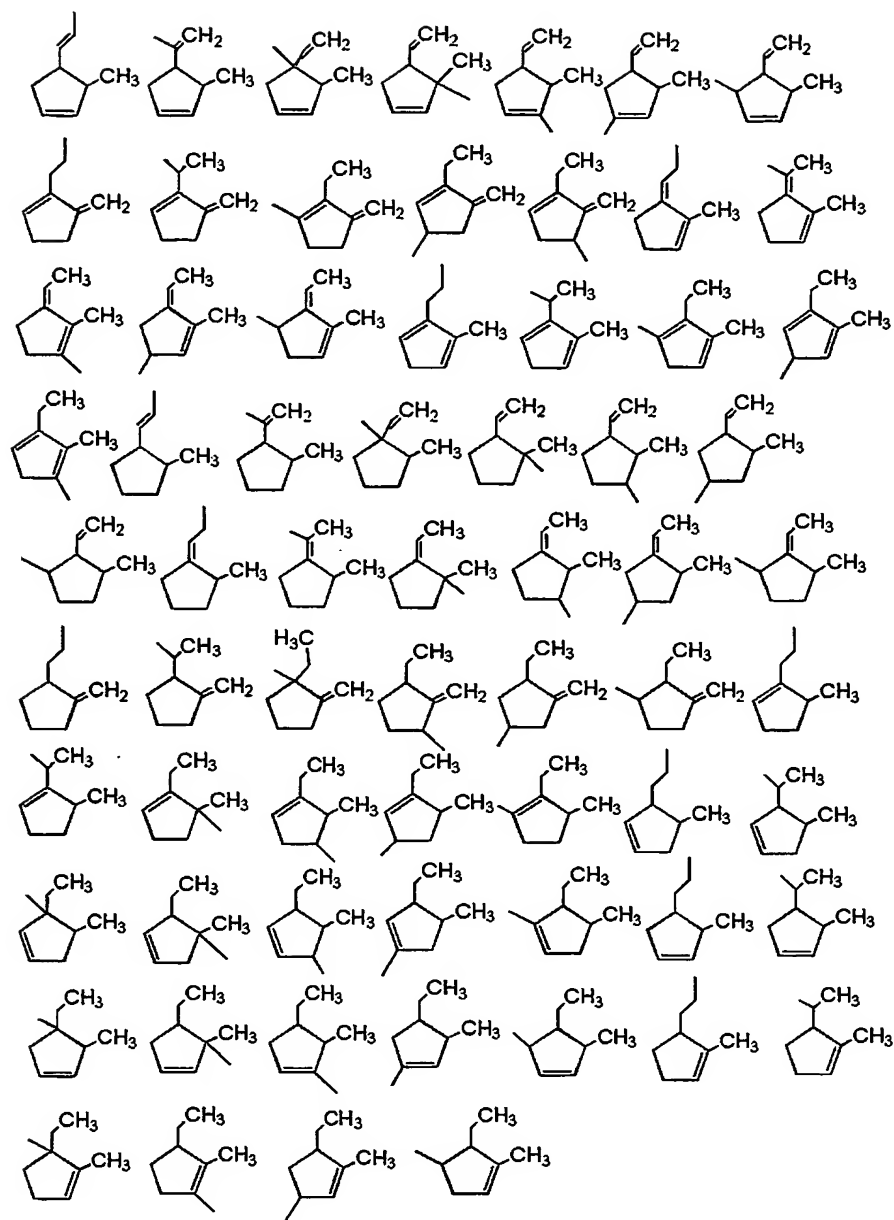
【0015】



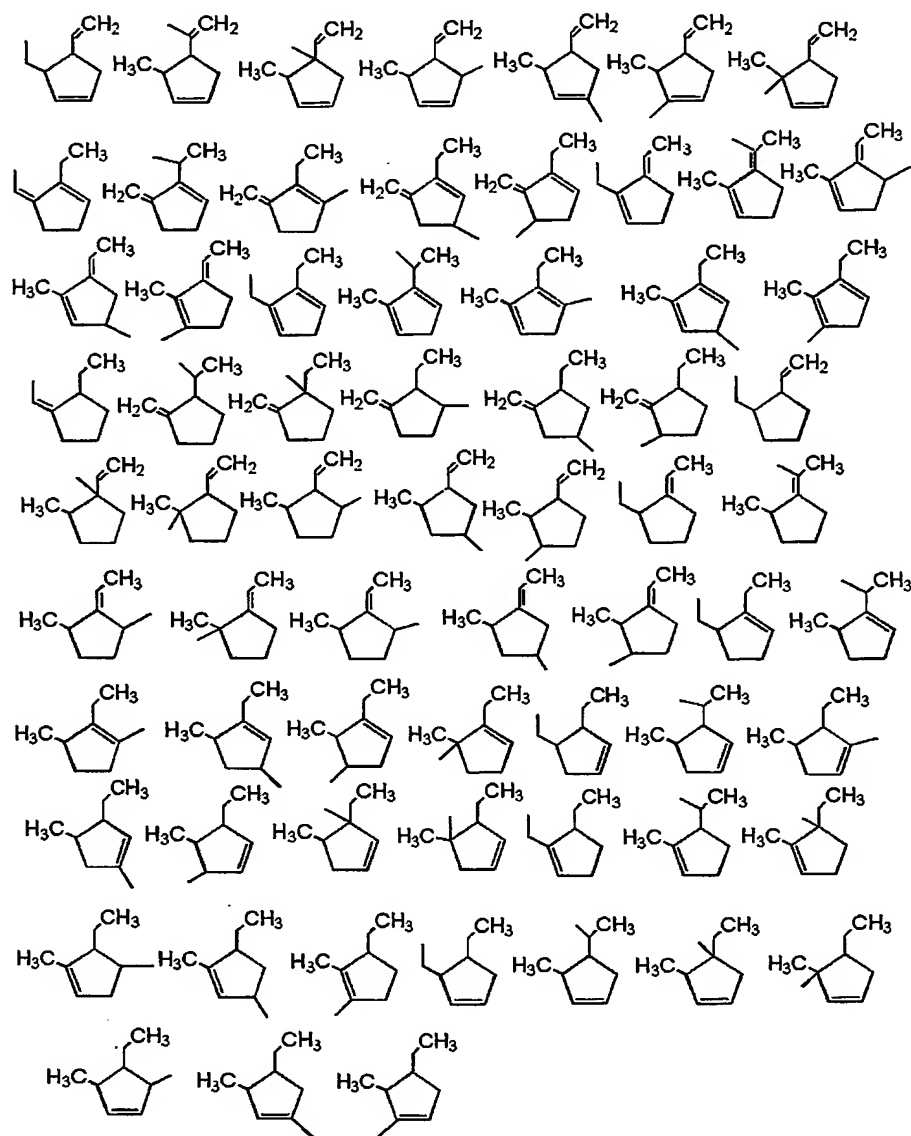
【0016】



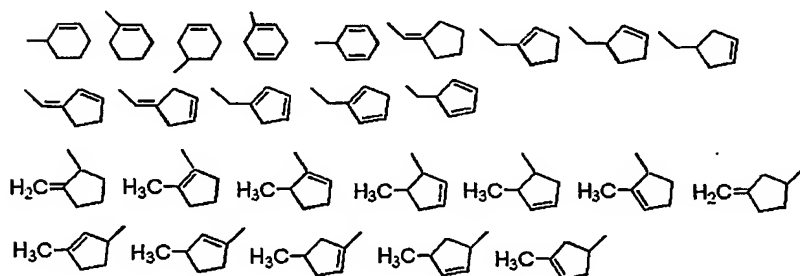
【0017】



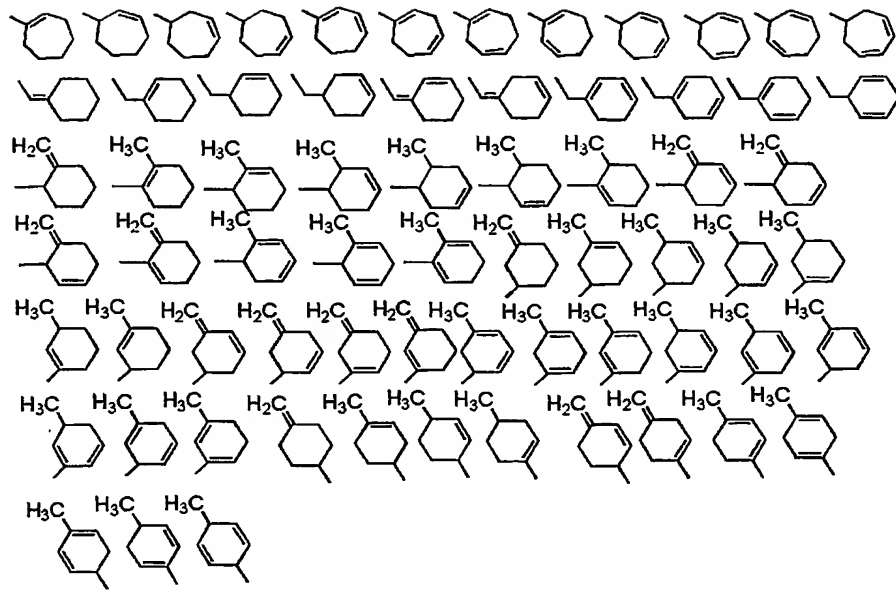
【0018】



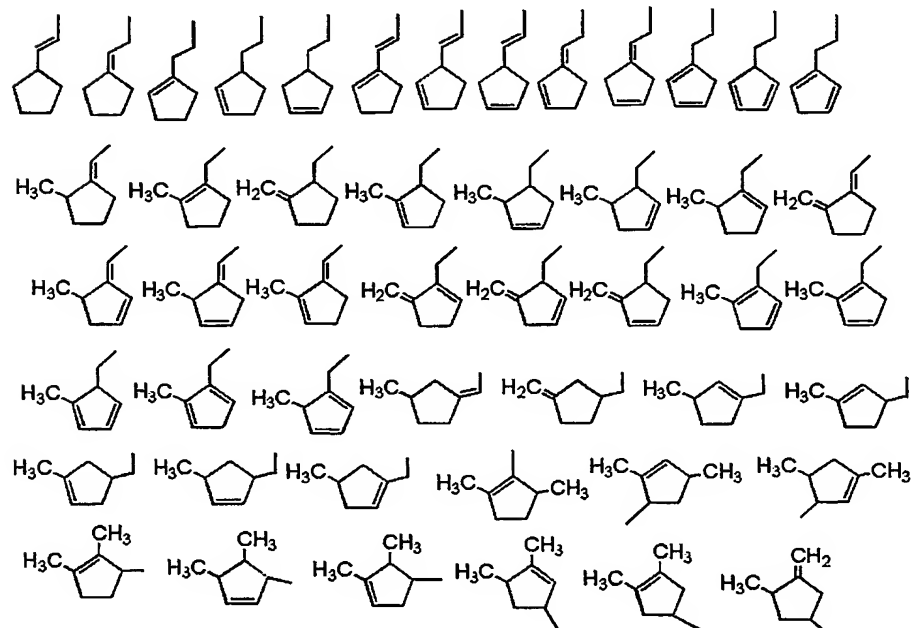
【0019】



【0020】



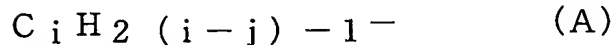
【0021】



が挙げられる。

【0022】

芳香環を含まない不飽和炭化水素基が、
一般式 (A)



(ただし、 i は 5 以上の整数、 j は 0 以上、 $i/2$ より小さい整数)

で表され、かつ芳香環を含まない基であることが好ましい。 i は通常は 20 以下である。

一般式 (A) において i が 8 で、 j が 0、1 または 2 であることが好ましく、シクロオクタジエニル基であることがより好ましい。

【0023】

また、芳香環を含まない不飽和炭化水素基のなかでは、シクロアルカジエン由来の基が好ましい。

分子鎖末端の少なくとも一方に、シクロアルカジエン由来の基を有するとは、重合時にシクロアルカジエンもしくはシクロアルキルジエンに脱離基がついた化合物を添加して反応を行い、該化合物のシクロアルカジエン部分が重合体の繰り返し単位の少なくとも一方の端に結合した状態をいう。

【0024】

例えば、シクロアルカジエンの例として 1、5-シクロオクタジエンを用いた場合、1、5-シクロオクタジエンから 1 つの水素原子が脱離した一価の炭化水素基が重合に用いられた単量体の脱離基と置換した構造である場合もあれば、1、5-シクロオクタジエンの二重結合の 1 つが開いた二価の炭化水素基の一方に水素原子が結合し、他方が重合に用いられた単量体の脱離基と置換した構造である場合もあれば、重合体の繰り返し単位との結合位置が異なる異性体である場合もある。また、環が開いて二重結合が 1 つ増えた構造、さらにそれらの異性体の構造である場合もある。

【0025】

本発明の重合体においてはその分子鎖末端の少なくとも一方が、芳香環を含まない不飽和炭化水素基であればよい。芳香環を含まない不飽和炭化水素基は 1 種類でも 2 種類以上であってもよい。本発明の重合体のうち、芳香環を含まない不飽和炭化水素基が重合体の両方の末端に存在する重合体が、芳香環を含まない不

飽和炭化水素基が重合体の片方の末端のみに存在する重合体より多く含まれることが好ましく、芳香環を含まない不飽和炭化水素基が重合体の両方の末端に存在する重合体が、芳香環を含まない不飽和炭化水素基が重合体の片方の末端のみに存在する重合体の2倍以上多く含まれることがより好ましい。

【0026】

本発明の重合体の末端基のうち、芳香環を含まない不飽和炭化水素基以外の末端基としては、重合に用いた単量体の一方の脱離基が水素原子で置換されてできた末端基（以下、水素置換末端基と呼ぶ）であることが好ましい。芳香環を含まない不飽和炭化水素基および水素置換末端基以外の末端基は全末端の30%以下であることが好ましく、20%以下であることがより好ましく、10%以下であることがさらに好ましく、実質的に存在しないことが最も好ましい。

また、例えば、原料としてハロゲン原子を有する単量体を用いて本発明の重合体を製造する場合等には、ハロゲンが重合体末端に残っていると蛍光特性等が低下する傾向があるため、末端にはハロゲンが実質的に残っていないことが好ましい。

【0027】

ある末端基が結合した重合体が重合体全体に占める割合は、マトリクス支援レーザー脱離イオン化装置を装備した飛行時間型質量分析計によって得られる質量スペクトルの強度を比較することにより計算することができる。例えば、該質量スペクトルに見られる不飽和結合を含む脂肪族炭化水素基炭化水素基が重合体の両方の末端に存在する重合体の質量数ピークの強度が、該質量スペクトルにおいて重合体の質量数ピークが検出される全ての領域において、不飽和結合を含む脂肪族炭化水素基が重合体の片方の末端のみに存在する重合体の質量数ピークの強度より大きい場合、不飽和結合を含む脂肪族炭化水素基が重合体の両方の末端に存在する重合体が不飽和結合を含む脂肪族炭化水素基が重合体の片方の末端のみに存在する重合体より多いとみなすことができる。

【0028】

本発明の重合体はアリーレン基、2価の複素環基および2価の芳香族アミン基からなる群から選ばれる1種類以上の繰り返し単位を有する。

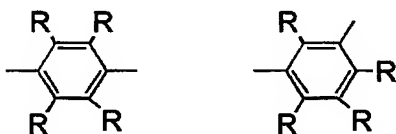
【0029】

ここで、アリーレン基とは、芳香族炭化水素から、水素原子2個を除いた残りの原子団であり、独立したベンゼン環又は縮合環2個以上が直接又はビニレン等の基を介して結合したものも含まれる。

アリーレン基の環を構成する炭素数は通常6～60程度であり、アリーレン基として、具体的には、フェニレン基、フルオレンジイル基、ビフェニレン基、ターフェニレン基、ナフタレンジイル基、アントラセンジイル基、フェナントレンジイル基、ペンタレンジイル基、インデンジイル基、ヘプタレンジイル基、インダセンジイル基、トリフェニレンジイル基、ビナフチルジイル基、フェニルナフチレンジイル基、スチルベンジイル基、3,3'-アルコキシスチルベンジイル基などが挙げられ、フェニレン基、フルオレンジイル基が好ましい。

【0030】

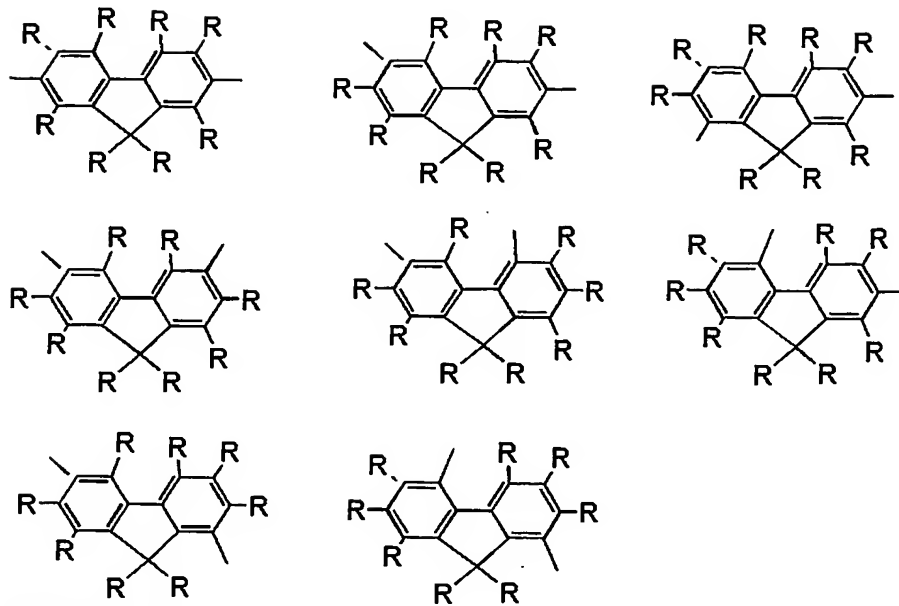
フェニレン基としては、例えば以下



が挙げられ、

【0031】

フルオレンジイル基としては、例えば、



が挙げられる。

【0032】

ここで、Rとしては、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、水酸基、アミノ基、カルボキシ基、アルデヒド基、シアノ基等が挙げられ、アルキル基、アルコキシ基、水酸基、アミノ基、カルボキシ基、アルデヒド基であることが好ましい。

る。上図において一つの基中に複数のRを有しているが、これらは同一であっても相異なってもよい。

【0033】

ここにアルキル基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常1～20程度であり、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、i-プロピル基、ブチル基、i-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル基、イソアミル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、3,7-ジメチルオクチル基、ラウリル基などが挙げられる。

【0034】

アルコキシ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常1～20程度であり、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、i-プロピルオキシ基、ブトキシ基、i-ブトキシ基、t-ブトキシ基、ペンチルオ

キシ基、イソアミルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、3, 7-ジメチルオクチルオキシ基、ラウリルオキシ基などが挙げられる。

【0035】

アルキルチオ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常1～20程度であり、具体的には、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、i-プロピルチオ基、ブチルチオ基、i-ブチルチオ基、t-ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、シクロヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、2-エチルヘキシルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、3, 7-ジメチルオクチルチオ基、ラウリルチオ基などが挙げられる。

【0036】

アルキルシリル基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常1～60程度であり、具体的には、メチルシリル基、エチルシリル基、プロピルシリル基、i-プロピルシリル基、ブチルシリル基、i-ブチルシリル基、t-ブチルシリル基、ペンチルシリル基、ヘキシルシリル基、シクロヘキシルシリル基、ヘプチルシリル基、オクチルシリル基、2-エチルヘキシルシリル基、ノニルシリル基、デシルシリル基、3, 7-ジメチルオクチルシリル基、ラウリルシリル基、トリメチルシリル基、エチルジメチルシリル基、プロピルジメチルシリル基、i-プロピルジメチルシリル基、ブチルジメチルシリル基、t-ブチルジメチルシリル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキシルジメチルシリル基、ヘプチルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリル基、2-エチルヘキシルジメチルシリル基、ノニルジメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、3, 7-ジメチルオクチルジメチルシリル基、ラウリルジメチルシリル基などが挙げられる。

【0037】

アルキルアミノ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、モノアルキルアミノ基でもジアルキルアミノ基でもよく、炭素数は通常1～40程度であり、具体的には、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルア

ミノ基、プロピルアミノ基、i-プロピルアミノ基、ブチルアミノ基、i-ブチルアミノ基、t-ブチルアミノ基、ペンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、2-エチルヘキシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基、3,7-ジメチルオクチルアミノ基、ラウリルアミノ基などが挙げられる。

【0038】

また、2価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子2個を除いた残りの原子団をいい、環を構成する炭素原子の数は、通常4～60程度である。

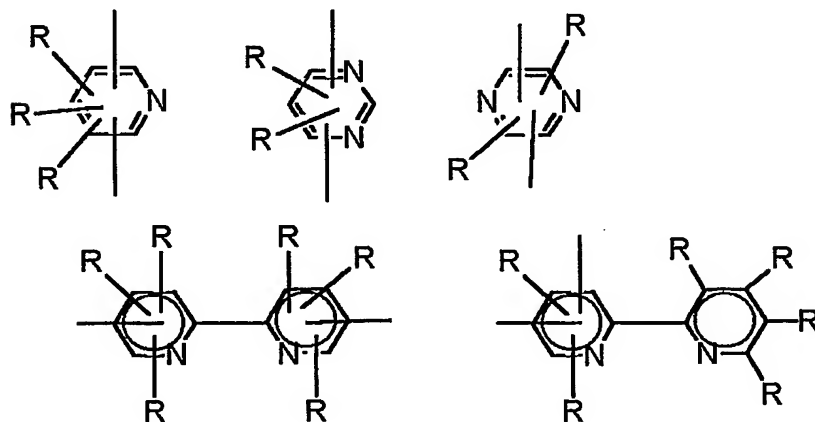
【0039】

2価の複素環基としては、ヘテロ原子を含む6員環複素環基、ヘテロ原子を含みフルオレン構造を有する基、ヘテロ原子を含む5員環複素環基、ヘテロ原子を含む5員環または6員環複素環を有する縮合複素環基、ヘテロ原子を含む5員環複素環基でそのヘテロ原子の α 位で結合し2量体やオリゴマーになっている基、ヘテロ原子を含む5員環複素環基でそのヘテロ原子の α 位でフェニル基に結合している基などがあげられる。

ヘテロ原子としては、窒素、酸素、硫黄、けい素、セレンがあげられ、窒素、酸素、硫黄が好ましい。ヘテロ原子を含む6員環複素環基の場合、ヘテロ原子が窒素であることが好ましい。

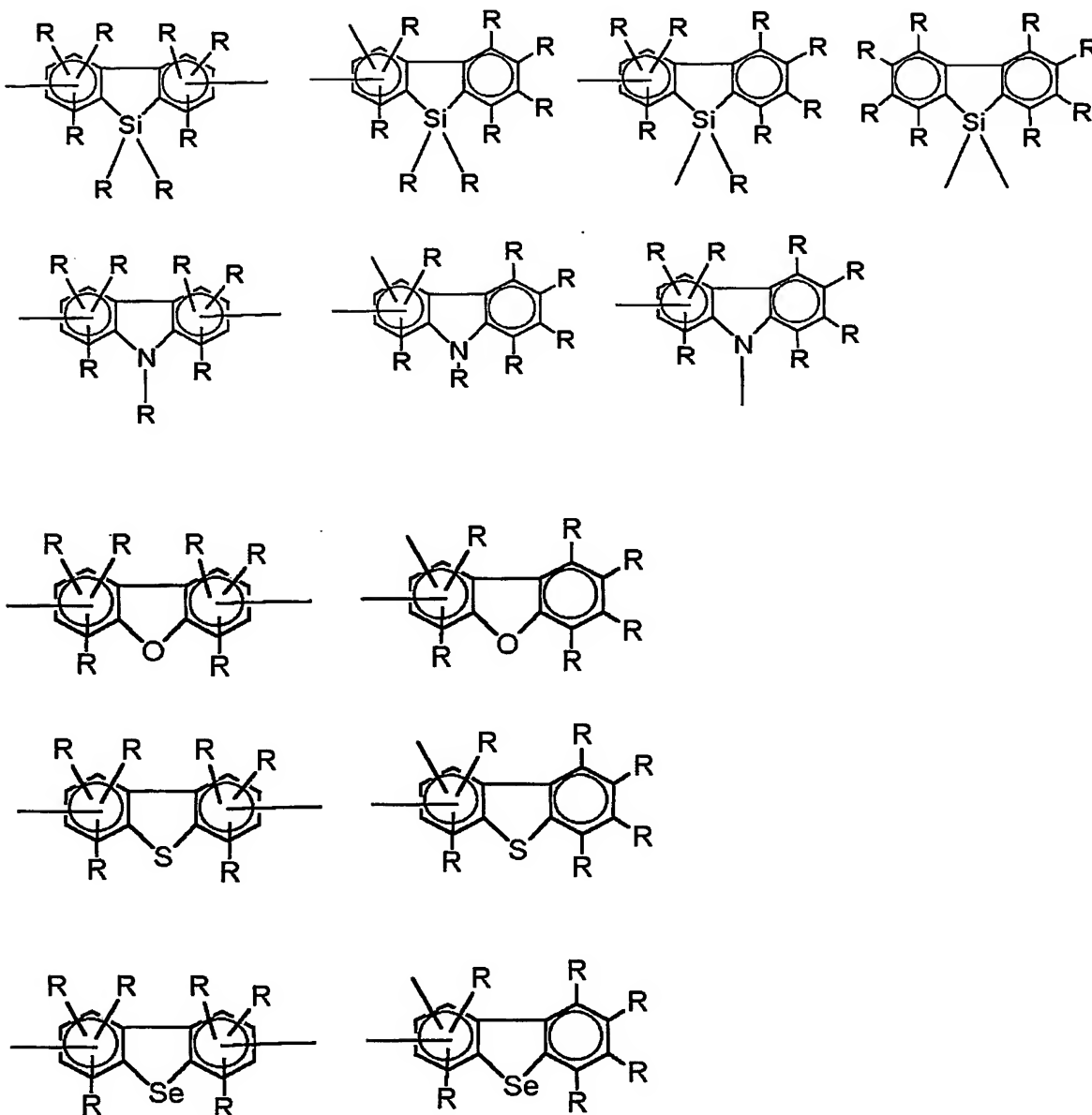
【0040】

ヘテロ原子を含む6員環複素環基としては、例えば、以下の基があげられる。



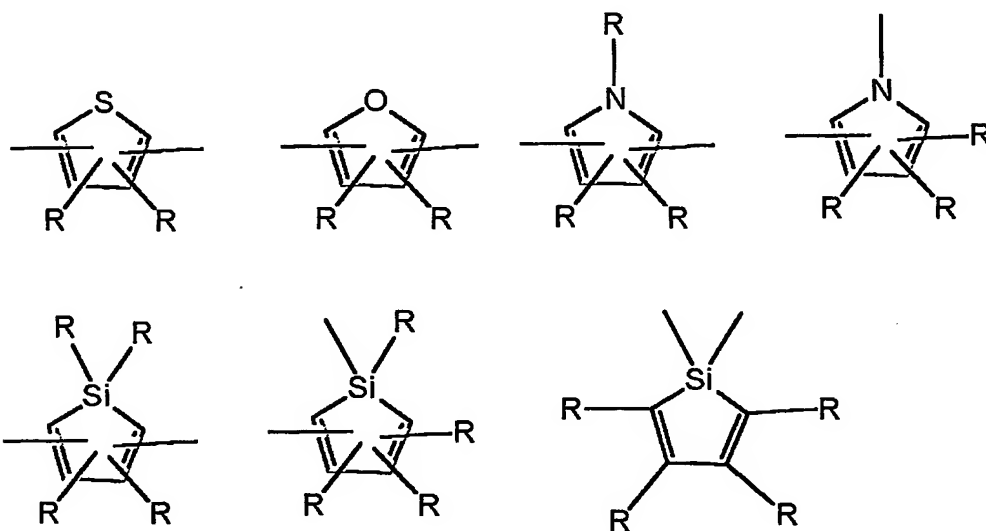
【0041】

ヘテロ原子を含みフルオレン構造を有する基としては、例えば以下の基があげられる。



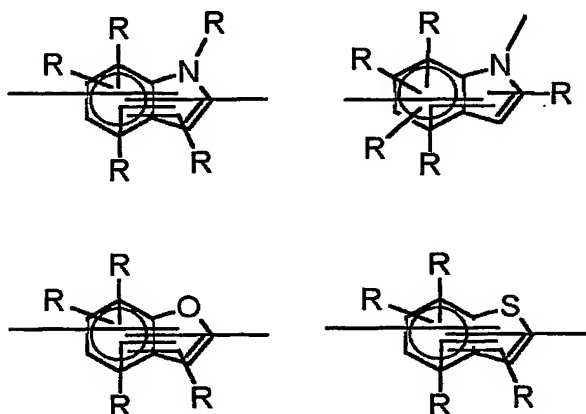
【0042】

ヘテロ原子を含む5員環複素環基としては、例えば、以下の基があげられる。

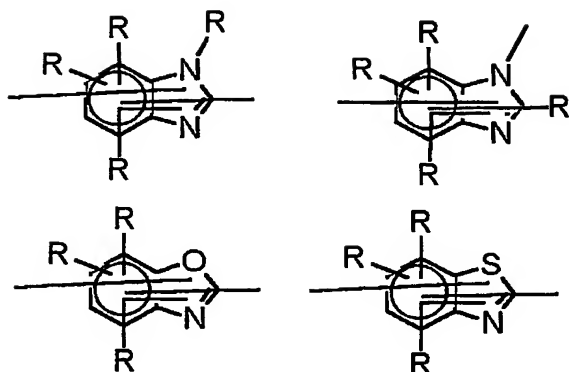


【0043】

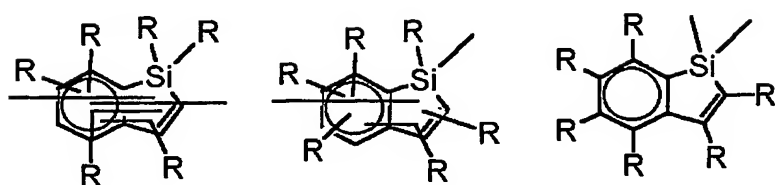
ヘテロ原子を含む5員環または6員環複素環を有する縮合複素環基としては、例えば、以下の基があげられる。



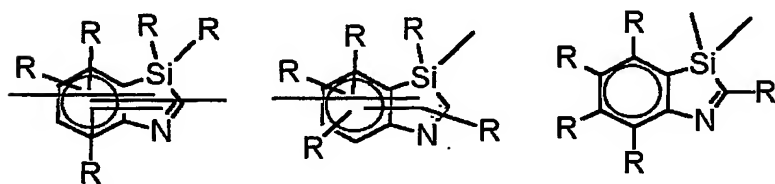
【0044】



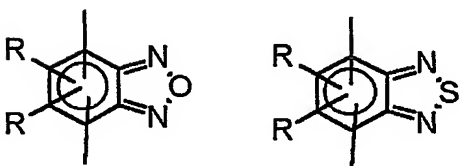
【0045】



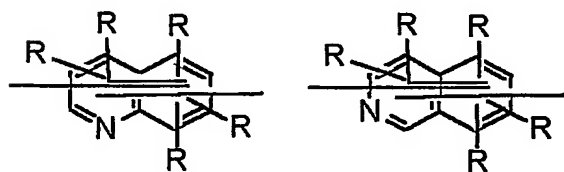
【0046】



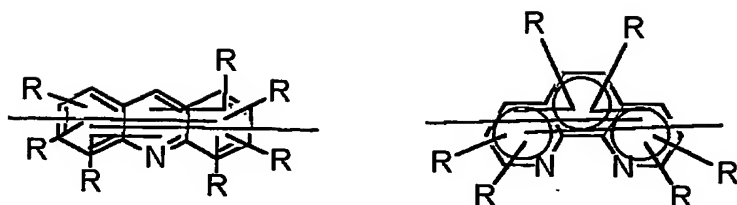
【0047】



【0048】



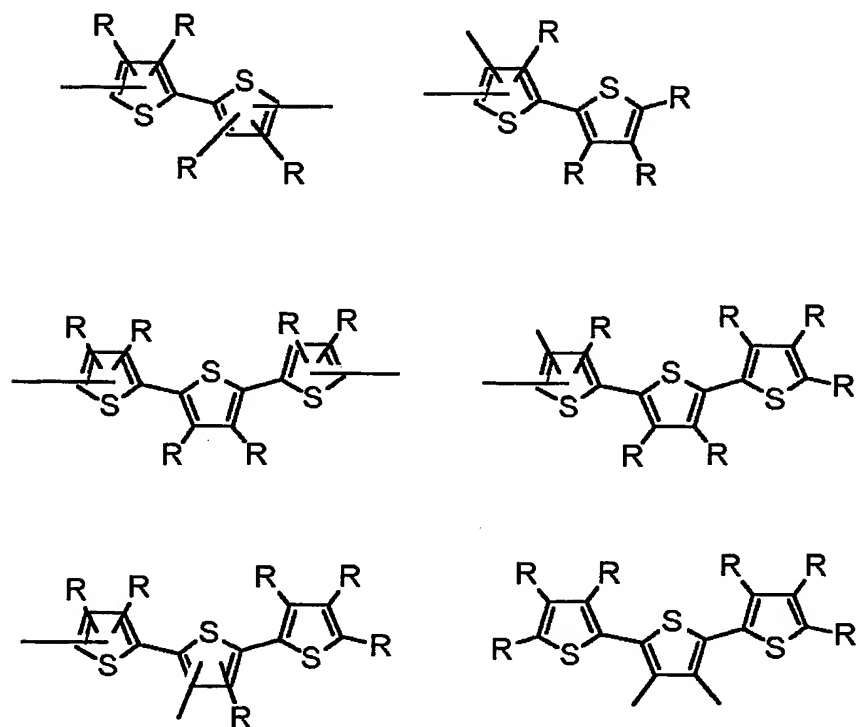
【0049】



【0050】

ヘテロ原子を含む5員環複素環基でそのヘテロ原子の α 位で結合し2量体やオリゴマーになっている基としては、例えば、以下の基があげられる。

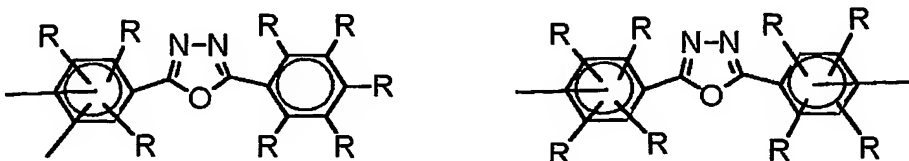
【0051】



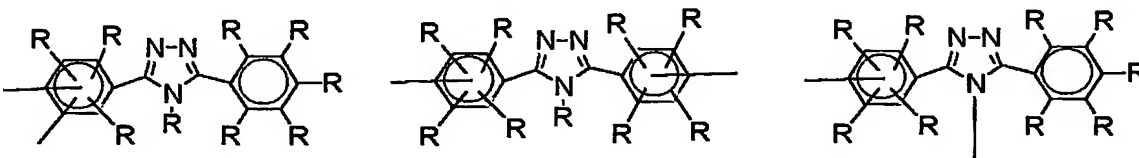
【0052】

ヘテロ原子を含む5員環複素環基でそのヘテロ原子の α 位でフェニル基に結合している基としては、下記の構造があげられる。

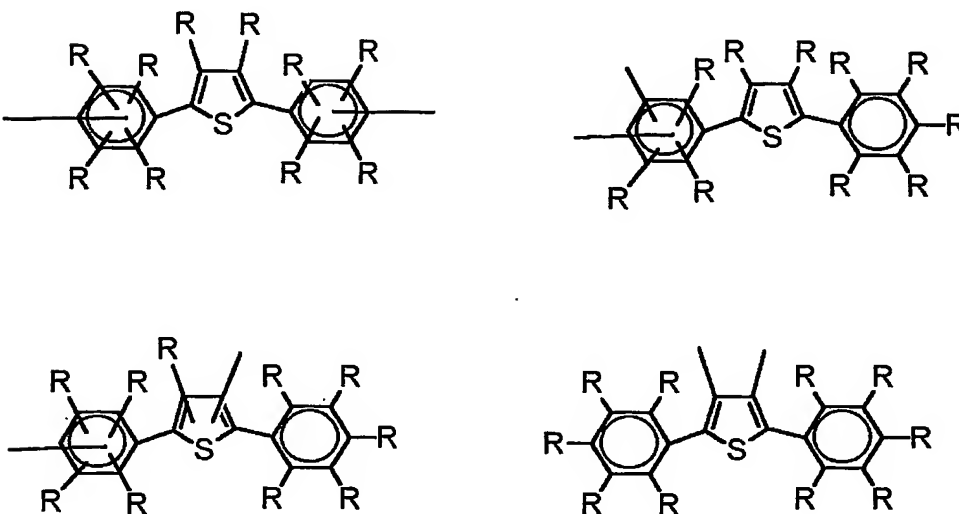
【0053】



【0054】



【0055】



【0056】

ここで、Rとしては、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、水酸基、アミノ基、カルボキシ基、アルデヒド基、シアノ基等が挙げられる。

上図において一つの基中に複数のRを有しているが、これらは同一であっても相異なってもよい。

【0057】

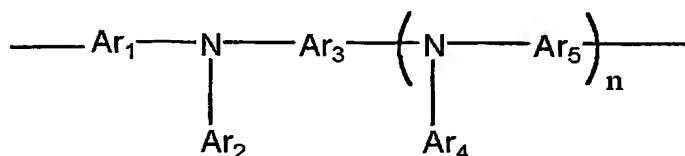
アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルシリル基、アルキルア

ミノ基については前述の構造が挙げられる。

【0058】

また、2価の芳香族アミン基とは、芳香族アミンの芳香環から2個の水素原子除いた残りの原子団をいう。

2価の芳香族アミン基としては、例えば、式(7)で示される基が挙げられる。



(7)

【0059】

ここで、Ar₁、Ar₃およびAr₅は、それぞれ独立にアリーレン基または2価の複素環基である。また、Ar₂およびAr₄は、それぞれ独立にアリール基または1価の複素環基である。nは0～3の整数を示す。nが2以上の場合、複数あるAr₄およびAr₅は同一でも異なってもよい。

【0060】

上記式(7)で示される繰り返し単位におけるAr₁、Ar₂、Ar₃、Ar₄およびAr₅は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールシリル基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルシリル基、アリールアルキルアミノ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、フェニルエテニル基、アルキルフェニルエテニル基、アルコキシフェニルエテニル基等の置換基を有していてもよい。

【0061】

アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、アリール基の定義、具体例は、前記のRにおけるこれらの定義、具体例と同じである。

【0062】

アリールオキシ基は、炭素数は通常6～60程度であり、具体的には、フェノキシ基、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェノキシ基、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェノキシ基、1-ナフチルオキシ基、2-ナフチルオキシ基などが例示され、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェノキシ基、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェノキシ基が好ましい。

【0063】

アリールシリル基は、炭素数は通常6～60程度であり、フェニルシリル基、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェニルシリル基、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェニルシリル基、1-ナフチルシリル基、2-ナフチルシリル基、ジメチルフェニルシリル基などが例示され、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェニルシリル基、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェニルシリル基が好ましい。

【0064】

アリールアミノ基は、炭素数は通常6～60程度であり、フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェニルアミノ基、ジ($C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェニル)アミノ基、ジ($C_1\sim C_{12}$ アルキルフェニル)アミノ基、1-ナフチルアミノ基、2-ナフチルアミノ基などが例示され、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェニルアミノ基、ジ($C_1\sim C_{12}$ アルキルフェニル)アミノ基が好ましい。

【0065】

アリールアルキル基は、炭素数は通常7～60程度であり、具体的には、フェニル- $C_1\sim C_{12}$ アルキル基、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1\sim C_{12}$ アルキル基、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1\sim C_{12}$ アルキル基、1-ナフチル- $C_1\sim C_{12}$ アルキル基、2-ナフチル- $C_1\sim C_{12}$ アルキル基などが例示され、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1\sim C_{12}$ アルキル基、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1\sim C_{12}$ アルキル基が好ましい。

【0066】

アリールアルコキシ基は、炭素数は通常7～60程度であり、具体的には、フェニル- $C_1\sim C_{12}$ アルコキシ基、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1\sim C_{12}$ アルコキシ基、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1\sim C_{12}$ アルコキシ基、1-ナフチル- $C_1\sim C_{12}$ アルコキシ基、2-ナフチル- $C_1\sim C_{12}$ アルコキシ基などが例示

され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシ基が好ましい。

【0067】

アリールアルキルシリル基は、炭素数は通常7～60程度であり、具体的には、フェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、1-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、2-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、フェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルジメチルシリル基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基が好ましい。

【0068】

アリールアルキルアミノ基としては、炭素数は通常7～60程度であり、具体的には、フェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、ジ($C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキル)アミノ基、ジ($C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキル)アミノ基、1-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、2-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基などが例示され、などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、ジ($C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキル)アミノ基が好ましい。

【0069】

アリールアルケニル基としては、炭素数は通常8～60程度であり、具体的には、フェニル- $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、1-ナフチル- $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、2-ナフチル- $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基が好ましい。

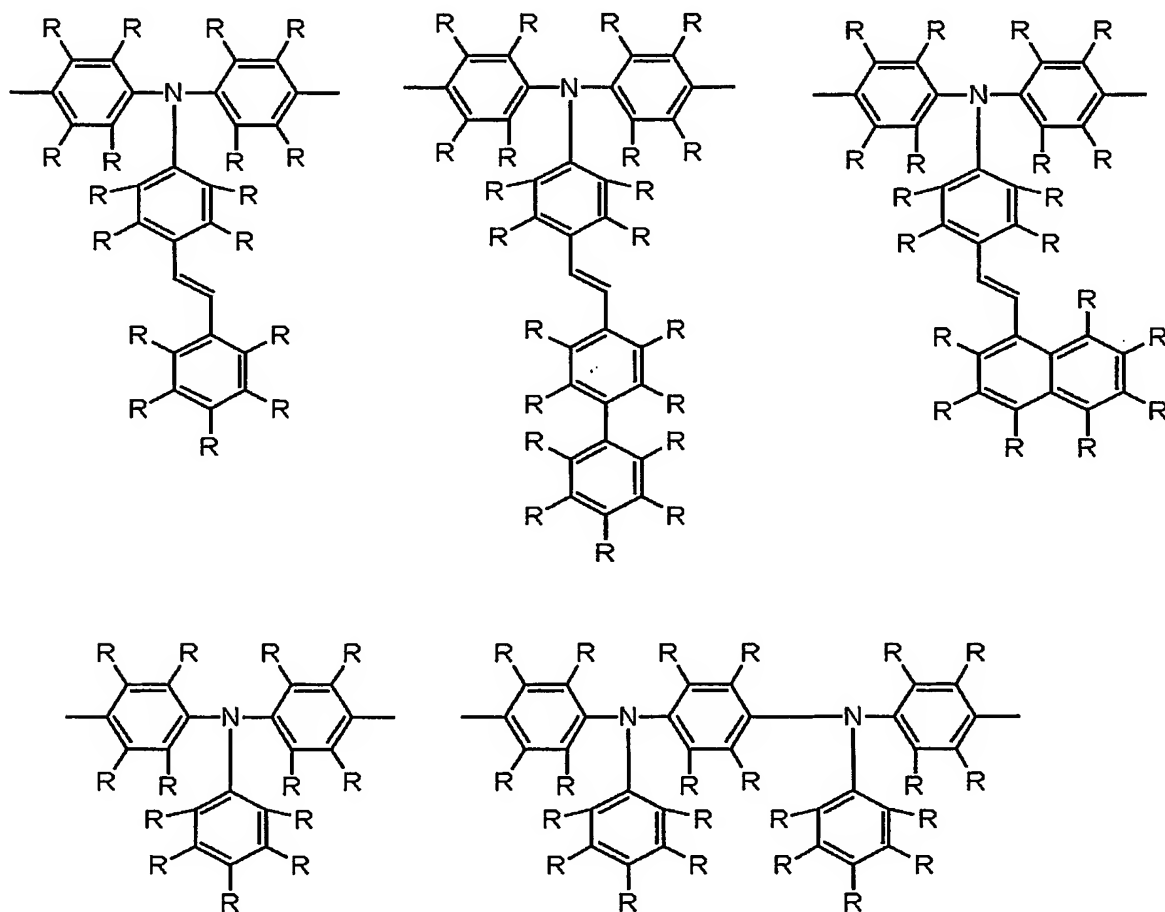
【0070】

アリールアルキニル基は、炭素数は通常8～60程度であり、具体的には、フ

エニル-C₂~C₁₂アルキニル基、C₁~C₁₂アルコキシフェニル-C₁~C₁₂アルキニル基、C₁~C₁₂アルキルフェニル-C₂~C₁₂アルキニル基、1-ナフチル-C₂~C₁₂アルキニル基、2-ナフチル-C₂~C₁₂アルキニル基などが例示され、C₁~C₁₂アルコキシフェニル-C₂~C₁₂アルキニル基、C₁~C₁₂アルキルフェニル-C₂~C₁₂アルキニル基が好ましい。

【0071】

上記式(7)で示される繰り返し単位の実例としては、下図のものが挙げられる。



【0072】

Rとしては、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、アルデヒド基、シアノ基等が挙げられ、アルキル基、アルコキシ基、水酸基、アミノ基、

カルボキシル基、アルデヒド基であることが好ましい。

る。 上図において一つの基中に複数の R を有しているが、これらは同一であっても相異なってもよい。

【0073】

本発明の重合体は、共重合体の溶解性や蛍光強度等の観点から、繰り返し単位として1種類のアリーレン基からなる重合体、繰り返し単位として2種類のアリーレン基からなる共重合体、繰り返し単位として2種類の2価の複素環基からなる共重合体、繰り返し単位として2種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体、繰り返し単位として1種類のアリーレン基と1種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体、繰り返し単位として1種類のアリーレン基と2種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体、繰り返し単位として1種類の2価の複素環基と1種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体、繰り返し単位として1種類の2価の複素環基と2種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体が好ましく、繰り返し単位として1種類のアリーレン基からなる重合体、繰り返し単位として2種類のアリーレン基からなる共重合体、繰り返し単位として1種類のアリーレン基と2種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体、繰り返し単位として1種類の2価の複素環基と1種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体、繰り返し単位として1種類の2価の複素環基と2種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体がより好ましく、繰り返し単位として2種類のアリーレン基からなる共重合体、繰り返し単位として1種類の2価の複素環基と1種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体、繰り返し単位として1種類の2価の複素環基と2種類の2価の芳香族アミン基からなる共重合体がさらに好ましい。

【0074】

なお、本発明の重合体は、蛍光特性や電荷輸送特性を損なわない範囲で、アリーレン基、2価の複素環基および2価の芳香族アミン基からなる群から選ばれる繰り返し単位以外の繰り返し単位を含んでいてもよい。

【0075】

本発明の重合体は、重量平均分子量がポリスチレン換算で $10^3 \sim 10^8$ であり、成膜性の点から好ましくは $1 \times 10^4 \sim 5 \times 10^6$ であり、より好ましくは1

$\times 10^5 \sim 2 \times 10^6$ 、さらに好ましくは $2 \times 10^5 \sim 1 \times 10^6$ であり、特に好ましくは $3 \times 10^5 \sim 1 \times 10^6$ である。

【0076】

本発明の重合体に対する良溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、デカリン、*n*-ブチルベンゼンなどが例示される。重合体の構造や分子量にもよるが、通常はこれらの溶媒に 0.1 重量%以上溶解させることができる。

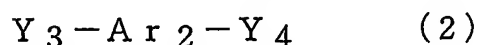
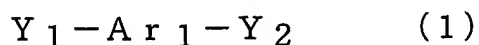
【0077】

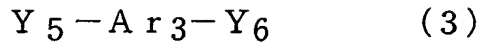
本発明の重合体は、電界酸化および/または還元に対する安定性に優れる。重合体の電界還元に対する安定性は、例えば、重合体の薄膜に負の電圧を印加したまま保持したときの重合体の分子量の変化により評価することができる。負の電圧の印加は、後述するようにサイクリックボルタンメトリーの装置を用い重合体を電極に塗布し作用極として用いることにより、通常の方法により行うことができる。分子量の変化はゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより求めることができる。この場合、分子量の変化率、すなわち電圧印加前後の重合体の平均分子量の差を電圧印加前の重合体の平均分子量で除した値を用いることが電圧印加前の重合体の平均分子量の大小によらず評価できるため好ましい。

また、重合体の電界酸化に対する安定性は、例えば、重合体の薄膜に正の電圧を印加したまま保持したときの重合体の分子量の変化により評価することができる。正の電圧の印加は、後述するようにサイクリックボルタンメトリーの装置を用い重合体を電極に塗布し作用極として用いることにより、通常の方法により行うことができる。

【0078】

本発明の重合体は、一般式 (1)、(2) および (3) から選ばれる 1 種類以上の単量体並びに一般式 (4) の単量体を反応させることにより製造することができる。





[式中、 Ar_1 、 Ar_2 および Ar_3 はそれぞれ独立にアリーレン基、2価の複素環基または2価の芳香族アミン基を表す。 E_1 は芳香環を含まない不飽和炭化水素基を表す。 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 、 Y_4 、 Y_5 、および Y_6 はそれぞれ独立に、脱離基を表し、 Y_7 は水素原子または脱離基を表す。]

ここで、(4)の単量体も2種以上用いてもよい。

【0079】

ここに脱離基としては、ハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基、アリールスルホニルオキシ基、または $-B(OR_{11})_2$ （ここで、 R_{11} は水素原子またはアルキル基である。）で示される基があげられ、ハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基、アリールスルホニルオキシ基が好ましく、ハロゲン原子がさらに好ましい。

【0080】

ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、よう素原子があげられ、塩素原子、臭素原子が好ましく、臭素原子が最も好ましい。

アルキルスルホニルオキシ基は、フッ素原子で置換されていてもよく、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基等があげられる。

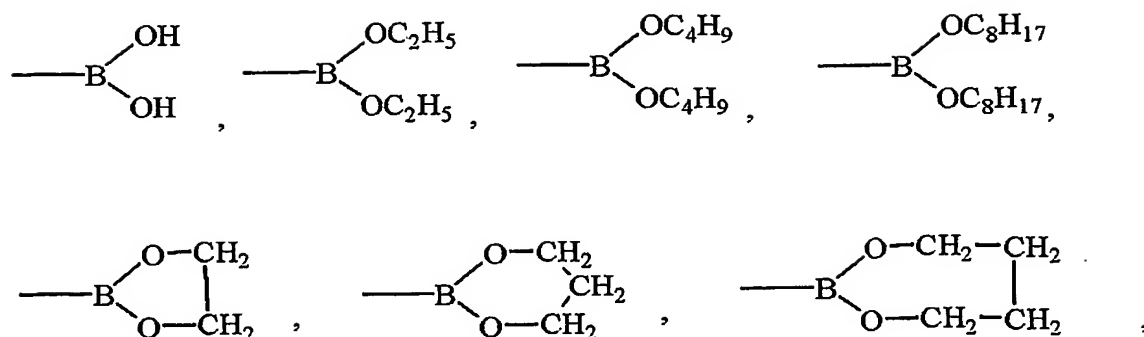
アリールスルホニルオキシ基は、アルキル基で置換されていてもよく、フェニルスルホニルオキシ基、トリスルホニルオキシ基等があげられる。

【0081】

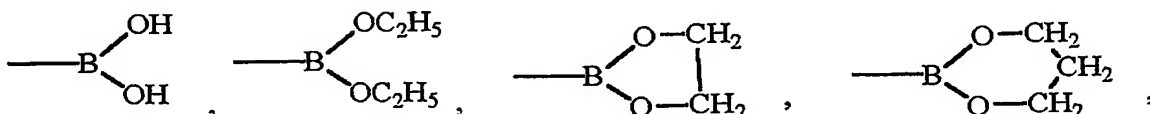
$-B(OR_{11})_2$ で示される基において、 R_{11} は、水素原子またはアルキル基である。アルキル基としては、炭素数は、通常1～20程度であり、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基などが挙げられる。また、アルキル基どうしは、結合して環を形成していてもよい。

【0082】

$-B(OR_{11})_2$ で示される基として、具体的には、



が挙げられ、



が好ましい。

【0083】

一般式(1)、(2)、(3)および(4)を用いて重合を行う場合、Y7が脱離基の場合、一般式(4)の単量体の仕込み量は、一般式(1)、(2)、(3)、(4)の単量体の合計に対して、一般的には0.1~10モル%であり、0.2~5モル%が好ましく、0.5~3モル%がより好ましい。Y7が水素原子の場合、一般式(4)の単量体の仕込み量は、一般式(1)、(2)、(3)の単量体の合計に対して、一般的には10~1000モル%であり、50~500モル%が好ましく、100~300モル%がより好ましい。

【0084】

本発明の共重合体の製造方法としては、例えば上述した該当する単量体を用いてからSuzuki反応により重合する方法(ケミカル レビュー(Chem. Rev.), 第95巻, 2457頁(1995年))、Grignard反応により重合する方法(共立出版、高分子機能材料シリーズ第2巻、高分子の合成と反応(2)、432-3頁)、山本重合法により重合する方法(プログレッシブ ポリマー サイエンス(Prog. Polym. Sci.), 第17巻, 1153-1205頁, 1992年)、FeCl₃等の酸化剤により重合する方法、電

気化学的に酸化重合する方法（丸善、実験化学講座第4版、28巻、339-340頁）などが例示される。

【0085】

Suzuki 反応を用いる場合について説明する。

この場合、例えば、 Y_1 および Y_2 がそれぞれ独立に $-B(OR_{11})_2$ （ここで、 R_{11} は水素原子またはアルキル基である）で示される基であり、 Y_3 および Y_4 がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基であり、 Y_5 および Y_6 がそれぞれ独立に $-B(OR_{11})_2$ （ここで、 R_{11} は水素原子またはアルキル基である）で示される基であるか、またはそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基もしくはアリールスルホニルオキシ基であり、 Y_7 が $-B(OR_{11})_2$ （ここで、 R_{11} は水素原子またはアルキル基である）で示される基であり、 Y_8 がハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基である単量体を用い、これらの単量体を Pd(0) 触媒の存在下反応させることにより製造できる。

【0086】

なおこの場合、反応に供する、2個の脱離基を有する2種以上の単量体のうち、少なくとも1種が $-B(OR_{11})_2$ （ここで、 R_{11} は水素原子またはアルキル基である）を2個有する単量体であり、少なくとも1種が、ハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基を2個有する単量体であることを要する

Y_7 が脱離基の場合、反応は、通常、(1)～(3)の単量体を1～100時間程度反応させた後、その後系内に(4)の単量体を添加して0.5～50時間程度反応させる。 Y_7 が水素原子の場合、反応は、通常、(1)～(4)の単量体を1～100時間程度反応させる。

【0087】

Pd(0) 触媒として、例えばパラジウム〔テトラキス（トリフェニルホスフィン）〕、パラジウムアセテート類などを用い、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、水酸化バリウム等の無機塩基、トリエチルアミン等の有機塩基、フッ化セシウ

ムなどの無機塩をモノマーに対して当量以上、好ましくは1～10当量加えて反応させる。無機塩を水溶液として、2相系で反応させてもよい。溶媒としては、

N、N-ジメチルホルムアミド、トルエン、ジメトキシエタン、テトラヒドロフランなどが例示される。溶媒にもよるが50～160℃程度の温度が好適に用いられる。溶媒の沸点近くまで昇温し、環流させてもよい。反応時間は1時間から200時間程度である。

【0088】

山本重合法を用いる場合について説明する。

この場合、例えば、Y₁、Y₂、Y₃、Y₄、Y₅およびY₆がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基であり、Y₇が水素原子、ハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基である単量体を用い、これらの単量体をNi(0)錯体の存在下反応させることにより製造することができる。

反応は、通常は、化合物(1)～(3)のうちの少なくとも1つと化合物(4)のうちの少なくとも1つを混合して実施する。

化合物(4)の中では、式(4)において、Y₇が水素原子であり、E₁が不飽和結合を2以上含む基であるものが好ましく、式(4)の単量体がシクロオクタジエンであることがより好ましく、1,5-シクロオクタジエンであることが更に好ましい。

1,5-シクロオクタジエンの仕込み量は、一般式(1)、(2)、(3)の単量体の合計に対して、一般的には10～1000モル%であり、50～500モル%が好ましく、100～300モル%がより好ましく、250～300モル%がさらに好ましく、260～275モル%が最も好ましい。

【0089】

Ni(0)触媒(ゼロ価ニッケル錯体)を用い、ニッケル錯体としては、ゼロ価ニッケルをそのまま使う方法と、ニッケル塩を還元剤の存在下で反応させ、系内でゼロ価ニッケルを生成させ、反応させる方法がある。

ゼロ価ニッケル錯体としては、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)、(エチレン)ビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(0)、テトラ

キス（トリフェニルホスフィン）ニッケルなどが例示され、中でも、ビス（1，5-シクロオクタジエン）ニッケル（0）が、汎用性で安価という観点で好ましい。

また、中性配位子を添加することが、収率向上の観点から好ましい。

ここに、中性配位子とは、アニオンやカチオンを有していない配位子であり、2，2'-ビピリジル、1，10-フェナントロリン、メチレンビスオキサゾリン、N，N'-テトラメチルエチレンジアミン等の含窒素配位子；トリフェニルホスフィン、トリトリルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリフェノキシホスフィン等の第三ホスフィン配位子などが例示され、汎用性、安価の点で含窒素配位子が好ましく、2，2'-ビピリジルが高反応性、高収率の点で特に好ましい。特に、重合体の収率向上の点から、ビス（1，5-シクロオクタジエン）ニッケル（0）を含む系に中性配位子として2，2'-ビピリジルを加えた系が好ましい。系内でゼロ価ニッケルを反応させる方法においては、ニッケル塩として塩化ニッケル、酢酸ニッケル等が挙げられる。還元剤としては、亜鉛、水素化ナトリウム、ヒドラジンおよびその誘導体、リチウムアルミニウムハイドライドなどが上げられ、必要に応じて添加物として、よう化アンモニウム、よう化リチウム、よう化カリウム等が用いられる。

重合溶媒としては、重合を阻害しないものであれば特に限定されないが、1種類以上の芳香族炭化水素系溶媒および／またはエーテル系溶媒を含むものが好ましい。

ここに芳香族炭化水素系溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリメチルベンゼン、テトラメチルベンゼン、ブチルベンゼン、ナフタリン、テトラリン、等が挙げられ、トルエン、キシレン、テトラリン、テトラメチルベンゼンが好ましい。

また、エーテル系溶媒としては、例えば、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、1，4-ジオキサン、ジフェニルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル等が挙げられ、高分子化合物に対する良溶媒である、テトラヒドロフラン、1，4-ジオキサンなどが好ましい。溶媒の中では、テトラヒドロフランが最も好ましい。

また、重合性、溶解性を改良する観点から、溶媒としては、重合反応を阻害しないものであれば、芳香族炭化水素系溶媒および／またはエーテル系溶媒と芳香族炭化水素系溶媒およびエーテル系溶媒以外の溶媒との混合溶媒を用いてもよい

【0090】

反応操作等は、例えば、特開 2000-44544 号公報に記載の方法に準じて行うことができる。

山本重合法においては、例えば、重合反応は、通常アルゴン、窒素等の不活性ガス雰囲気下、テトラヒドロフラン溶媒中、60℃の温度で、ゼロ価のニッケル錯体、中性配位子の存在下行われる。重合時間は、通常 0.5～100 時間程度であるが、製造コストの点から、10 時間以内が好ましい。重合温度は、通常 0～200℃程度であるが、高収率、低加熱費の点から、20～100℃が好ましい。

【0091】

また、中性配位子を使用する場合には、その使用量としては、反応収率とコストの点からゼロ価のニッケル錯体 1 モルに対して、0.5～10 モル程度が好ましく、0.8～1.5 モルがより好ましく、0.9～1.1 モルがさらに好ましい。

【0092】

ゼロ価のニッケル錯体の使用量は、重合反応を阻害しない程度ならば、特に限定されないが、使用量が過少だと分子量が低い傾向にあり、使用量が過大であると後処理が繁雑になる傾向がある。そのため、モノマー 1 モルに対して、0.1～10 モルが好ましく、1～5 モルがより好ましく、2～3.5 モルがさらに好ましい。

【0093】

本発明の重合体を高分子 LED の発光材料として用いる場合、その純度が発光特性に影響を与えるため、重合前のモノマーを蒸留、昇華精製、再結晶等の方法で精製したのちに重合することが好ましく、また合成後、再沈精製、クロマトグラフィーによる分別等の純化处理をすることが好ましい。

【0094】

本発明の高分子組成物は、固体状態で蛍光を有し、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ である高分子化合物と、前記本発明の重合体を含む。該高分子化合物は、溶媒への溶解性、蛍光強度、寿命や輝度などの素子にした時の特性などを向上させるものであれば特に限定されず、具体的には、特開2001-247861号、特開2001-507511号、特開2001-504533号、特開2001-278958号、特開2001-261796号、特開2001-226469号、特許第3161058などに記載の高分子化合物があげられるがこれらには限定されない。高分子化合物の種類としてはポリフルオレン系化合物、ポリフルオレン系共重合体、ポリアリーレン系化合物、ポリアリーレン系共重合体、ポリアリーレンビニレン系化合物、ポリアリーレンビニレン系共重合体、ポリスチルベン系化合物、ポリスチルベン系共重合体、ポリスチルベンビニレン系化合物、ポリスチルベンビニレン系共重合体、ポリピリジンジイル系化合物、ポリピリジンジイル系共重合体、アルコキシポリチオフェン系化合物、アルコキシポリチオフェン系共重合体などがあげられるがこれらには限定されない。これらの中で、ポリフルオレン系共重合体、ポリアリーレン系共重合体、ポリアリーレンビニレン系共重合体、ポリスチルベン系共重合体、ポリスチルベンビニレン共重合体が好ましい。

混合の割合は、溶媒への溶解性、蛍光強度、寿命や輝度などの素子にした時の特性などを向上させるような割合ならば何でもよいが、本発明の共重合体の割合が高分子組成物全体に対して、40～95重量%の範囲が好ましく、50～80重量%の範囲がより好ましく、65～75重量%の範囲がさらに最も好ましい。

【0095】

また本発明の高分子組成物としては、本発明の重合体を2種以上含むものがあげられる。

【0096】

本発明の高分子LEDは陽極および陰極からなる電極間に、発光層を有し、該発光層が、本発明の共重合体または高分子組成物を含むことを特徴とする。

本発明の高分子LEDには、少なくとも一方の電極と発光層との間に該電極に隣接して導電性高分子を含む層を設けた高分子発光素子、少なくとも一方の電極

と発光層との間に該電極に隣接して平均膜厚 2 nm 以下の絶縁層を設けた高分子発光素子も含まれる。

【0097】

また、本発明の高分子LEDとしては、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設けた高分子LED、陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設け、かつ陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED等が挙げられる。

【0098】

本発明の高分子LEDの構造としては、具体的には、以下の a) ~ d) の構造が例示される。

- a) 陽極／発光層／陰極
- b) 陽極／正孔輸送層／発光層／陰極
- c) 陽極／発光層／電子輸送層／陰極
- d) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極

(ここで、／は各層が隣接して積層されていることを示す。以下同じ。)

【0099】

ここで、発光層とは、発光する機能を有する層であり、正孔輸送層とは、正孔を輸送する機能を有する層であり、電子輸送層とは、電子を輸送する機能を有する層である。なお、電子輸送層と正孔輸送層を総称して電荷輸送層と呼ぶ。

発光層、正孔輸送層、電子輸送層は、それぞれ独立に2層以上用いてもよい。

【0100】

また、電極に隣接して設けた電荷輸送層のうち、電極からの電荷注入効率を改善する機能を有し、素子の駆動電圧を下げる効果を有するものは、特に電荷注入層（正孔注入層、電子注入層）と一般に呼ばれることがある。

【0101】

さらに電極との密着性向上や電極からの電荷注入の改善のために、電極に隣接して前記の電荷注入層又は膜厚 2 nm 以下の絶縁層を設けてもよく、また、界面の密着性向上や混合の防止等のために電荷輸送層や発光層の界面に薄い絶縁層を挿入してもよい。

積層する層の順番や数、および各層の厚さについては、発光効率や素子寿命を勘案して適宜用いることができる。

【0102】

本発明において、電荷注入層（電子注入層、正孔注入層）を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LED、陽極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LEDが挙げられる。

例えば、具体的には、以下のe)～p)の構造が挙げられる。

- e) 陽極／電荷注入層／発光層／陰極
- f) 陽極／発光層／電荷注入層／陰極
- g) 陽極／電荷注入層／発光層／電荷注入層／陰極
- h) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／陰極
- i) 陽極／正孔輸送層／発光層／電荷注入層／陰極
- j) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／電荷注入層／陰極
- k) 陽極／電荷注入層／発光層／電子輸送層／陰極
- l) 陽極／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極
- m) 陽極／電荷注入層／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極
- n) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
- o) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極
- p) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極

【0103】

電荷注入層の具体的な例としては、導電性高分子を含む層、陽極と正孔輸送層との間に設けられ、陽極材料と正孔輸送層に含まれる正孔輸送材料との中間の値のイオン化ポテンシャルを有する材料を含む層、陰極と電子輸送層との間に設けられ、陰極材料と電子輸送層に含まれる電子輸送材料との中間の値の電子親和力を有する材料を含む層などが例示される。

【0104】

上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、 $10^{-5}\text{S}/\text{cm}$ 以上 10^3 以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小さくするためには、 $10^{-5}\text{S}/\text{cm}$ 以上 10^2 以下がより好ましく、1

10^{-5} S/cm 以上 10^1 以下がさらに好ましい。

【0105】

上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、 10^{-5} S/cm 以上 10^3 S/cm 以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小さくするためには、 10^{-5} S/cm 以上 10^2 S/cm 以下がより好ましく、 10^{-5} S/cm 以上 10^1 S/cm 以下がさらに好ましい。

通常は該導電性高分子の電気伝導度を 10^{-5} S/cm 以上 10^3 以下とするために、該導電性高分子に適量のイオンをドーピングする。

【0106】

ドーピングするイオンの種類は、正孔注入層であればアニオン、電子注入層であればカチオンである。アニオンの例としては、ポリスチレンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンスルホン酸イオン、樟脳スルホン酸イオンなどが例示され、カチオンの例としては、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオンなどが例示される。

電荷注入層の膜厚としては、例えば $1 \text{ nm} \sim 100 \text{ nm}$ であり、 $2 \text{ nm} \sim 50 \text{ nm}$ が好ましい。

【0107】

電荷注入層に用いる材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリピロールおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリキノリンおよびその誘導体、ポリキノキサリンおよびその誘導体、芳香族アミン構造を主鎖または側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタロシアニン（銅フタロシアニンなど）、カーボンなどが例示される。

【0108】

膜厚 2 nm 以下の絶縁層は電荷注入を容易にする機能を有するものである。上記絶縁層の材料としては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料等が挙げられる。膜厚 2 nm 以下の絶縁層を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して膜厚 2 nm 以下の絶縁層を設けた高分子LED、陽極に隣接して膜厚 2 nm 以下

の絶縁層を設けた高分子LEDが挙げられる。

【0109】

具体的には、例えば、以下のq)～ab)の構造が挙げられる。

- q) 陽極／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／発光層／陰極
- r) 陽極／発光層／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／陰極
- s) 陽極／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／発光層／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／陰極
- t) 陽極／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／陰極
- u) 陽極／正孔輸送層／発光層／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／陰極
- v) 陽極／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／陰極
- w) 陽極／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／発光層／電子輸送層／陰極
- x) 陽極／発光層／電子輸送層／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／陰極
- y) 陽極／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／発光層／電子輸送層／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／陰極
- z) 陽極／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
- aa) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／陰極
- ab) 陽極／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／膜厚 2 nm 以下の絶縁層／陰極

【0110】

発光層は、本発明の重合体または高分子組成物を含むが、発光層に上記重合体以外の発光材料を混合して使用してもよい。また、本発明の高分子LEDにおいては、上記高分子蛍光体以外の発光材料を含む発光層が、上記重合体を含む発光層と積層されていてもよい。

該発光材料としては、公知のものが使用できる。低分子化合物では、例えば、ナフタレン誘導体、アントラセンまたはその誘導体、ペリレンまたはその誘導体、ポリメチン系、キサントゲン系、クマリン系、シアニン系などの色素類、8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエンまたはその誘導体、またはテトラフェニルブタジエンまたはその誘導体などを用いることができる。

具体的には、例えば特開昭57-51781号、同59-194393号公報に記載されているもの等、公知のものが使用可能である。

【0111】

発光層の成膜の方法に制限はないが、例えば、溶液からの成膜による方法が例示される。

【0112】

溶液からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスト法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

【0113】

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、トルエン、キシレン、クロロホルム、テトラヒドロフランが例示される。

【0114】

発光層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、例えば1 nmから1 μ mであり、好ましくは2 nm～500 nmであり、さらに好ましくは5 nm～200 nmである。

【0115】

本発明の高分子LEDが正孔輸送層を有する場合、使用される正孔輸送材料としては、ポリビニルカルバゾールまたはその誘導体、ポリシランまたはその誘導体、側鎖または主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ピラゾリン誘導体、アリアルアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体、ポリアニリンまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはその誘導体、ポリピロールまたはその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレン)またはその誘導体、またはポリ(2,5-チエニレンビニレン)またはその誘導体などが例示される。

【0116】

具体的には、該正孔輸送材料として、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

【0117】

これらの中で、正孔輸送層に用いる正孔輸送材料として、ポリビニルカルバゾールまたはその誘導体、ポリシランまたはその誘導体、側鎖または主鎖に芳香族アミン化合物基を有するポリシロキサン誘導体、ポリアニリンまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレン)またはその誘導体、またはポリ(2,5-チエニレンビニレン)またはその誘導体等の高分子正孔輸送材料が好ましく、さらに好ましくはポリビニルカルバゾールまたはその誘導体、ポリシランまたはその誘導体、側鎖または主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体である。低分子の正孔輸送材料の場合には、高分子バインダーに分散させて用いることが好ましい。

【0118】

ポリビニルカルバゾールまたはその誘導体は、例えばビニルモノマーからカチオン重合またはラジカル重合によって得られる。

【0119】

ポリシランまたはその誘導体としては、ケミカル・レビュー (Chem. Rev.) 第89巻、1359頁(1989年)、英国特許GB2300196号公開明細書に記載の化合物等が例示される。合成方法もこれらに記載の方法を用いることができるが、特にキッピング法が好適に用いられる。

【0120】

ポリシロキサンまたはその誘導体は、シロキサン骨格構造には正孔輸送性がほとんどないので、側鎖または主鎖に上記低分子正孔輸送材料の構造を有するものが好適に用いられる。特に正孔輸送性の芳香族アミンを側鎖または主鎖に有するものが例示される。

【0121】

正孔輸送層の成膜の方法に制限はないが、低分子正孔輸送材料では、高分子バ

インダーとの混合溶液からの成膜による方法が例示される。また、高分子正孔輸送材料では、溶液からの成膜による方法が例示される。

【0122】

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、正孔輸送材料を溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

【0123】

溶液からの成膜方法としては、溶液からのスピコート法、キャストイング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

【0124】

混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサン等が例示される。

【0125】

正孔輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該正孔輸送層の膜厚としては、例えば1 nmから1 μ mであり、好ましくは2 nm～500 nmであり、さらに好ましくは5 nm～200 nmである。

【0126】

本発明の高分子LEDが電子輸送層を有する場合、使用される電子輸送材料としては公知のものが使用でき、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンまたはその誘導体、ベンゾキノンまたはその誘導体、ナフトキノンまたはその誘導体、アントラキノンまたはその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンまたはその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンまたはその誘導体、ジフェノキノン誘導体、または8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンまたはその誘導体、ポリキノキサリンまたはその誘導体、ポリフルオレンまたはその誘導体等が例示される。

【0127】

具体的には、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

【0128】

これらのうち、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノンまたはその誘導体、アントラキノンまたはその誘導体、または8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンまたはその誘導体、ポリキノキサリンまたはその誘導体、ポリフルオレンまたはその誘導体が好ましく、2-(4-ビフェニル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス(8-キノリノール)アルミニウム、ポリキノリンがさらに好ましい。

【0129】

電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子電子輸送材料では、粉末からの真空蒸着法、または溶液または熔融状態からの成膜による方法が、高分子電子輸送材料では溶液または熔融状態からの成膜による方法がそれぞれ例示される。溶液または熔融状態からの成膜時には、高分子バインダーを併用してもよい。

【0130】

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、電子輸送材料および／または高分子バ

インダーを溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

【0131】

溶液または熔融状態からの成膜方法としては、スピンコート法、キャストイング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

【0132】

混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また、可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポリ(N-ビニルカルバゾール)、ポリアニリンまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレン)またはその誘導体、ポリ(2,5-チエニレンビニレン)またはその誘導体、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、またはポリシロキサンなどが例示される。

【0133】

電子輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該電子輸送層の膜厚としては、例えば1 nmから1 μ mであり、好ましくは2 nm～500 nmであり、さらに好ましくは5 nm～200 nmである。

【0134】

本発明の高分子LEDを形成する基板は、電極を形成し、有機物の層を形成す

る際に変化しないものであればよく、例えばガラス、プラスチック、高分子フィルム、シリコン基板などが例示される。不透明な基板の場合には、反対の電極が透明または半透明であることが好ましい。

【0135】

通常は、陽極および陰極からなる電極の少なくとも一方が透明または半透明であり、陽極側が透明または半透明であることが好ましい。該陽極の材料としては、導電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられる。具体的には、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、およびそれらの複合体であるインジウム・スズ・オキサイド (ITO)、インジウム・亜鉛・オキサイド等からなる導電性ガラスを用いて作成された膜 (NE SA など) や、金、白金、銀、銅等が用いられ、ITO、インジウム・亜鉛・オキサイド、酸化スズが好ましい。作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、メッキ法等が挙げられる。また、該陽極として、ポリアニリンまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはその誘導体などの有機の透明導電膜を用いてもよい。

陽極の膜厚は、光の透過性と電気伝導度とを考慮して、適宜選択することができるが、例えば 10 nm から 10 μ m であり、好ましくは 20 nm ~ 1 μ m であり、さらに好ましくは 50 nm ~ 500 nm である。

また、陽極上に、電荷注入を容易にするために、フタロシアニン誘導体、導電性高分子、カーボンなどからなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚 2 nm 以下の層を設けてもよい。

【0136】

本発明の高分子 LED で用いる陰極の材料としては、仕事関数の小さい材料が好ましい。例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バナジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、セリウム、サマリウム、ユーロピウム、テルビウム、イッテルビウムなどの金属、およびそれらのうち 2 つ以上の合金、あるいはそれらのうち 1 つ以上と、金、銀、白金、銅、マンガン、チタン、コバルト、ニッケル、タングステン、錫のうち 1 つ以上との合金、グラファイトまたはグラファイト層間化合物等が用いられる。合金

の例としては、マグネシウム－銀合金、マグネシウム－インジウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金、インジウム－銀合金、リチウム－アルミニウム合金、リチウム－マグネシウム合金、リチウム－インジウム合金、カルシウム－アルミニウム合金などが挙げられる。陰極を2層以上の積層構造としてもよい。

陰極の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮して、適宜選択することができるが、例えば10 nmから10 μ mであり、好ましくは20 nm～1 μ mであり、さらに好ましくは50 nm～500 nmである。

【0137】

陰極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属薄膜を熱圧着するラミネート法等が用いられる。また、陰極と有機物層との間に、導電性高分子からなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚2 nm以下の層を設けてもよく、陰極作製後、該高分子LEDを保護する保護層を装着していてもよい。該高分子LEDを長期安定的に用いるためには、素子を外部から保護するために、保護層および／または保護カバーを装着することが好ましい。

【0138】

該保護層としては、高分子化合物、金属酸化物、金属フッ化物、金属ホウ化物などを用いることができる。また、保護カバーとしては、ガラス板、表面に低透水率処理を施したプラスチック板などを用いることができ、該カバーを熱効果樹脂や光硬化樹脂で素子基板と貼り合わせて密閉する方法が好適に用いられる。スペーサーを用いて空間を維持すれば、素子がキズつくのを防ぐことが容易である。該空間に窒素やアルゴンのような不活性なガスを封入すれば、陰極の酸化を防止することができ、さらに酸化バリウム等の乾燥剤を該空間内に設置することにより製造工程で吸着した水分が素子にダメージを与えるのを抑制することが容易となる。これらのうち、いずれか1つ以上の方策をとることが好ましい。

【0139】

本発明の高分子発光素子は、面状光源、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示装置、液晶表示装置のバックライト等として用いることができる。

【0140】

本発明の高分子LEDを用いて面状の発光を得るためには、面状の陽極と陰極が重なり合うように配置すればよい。また、パターン状の発光を得るためには、前記面状の発光素子の表面にパターン状の窓を設けたマスクを設置する方法、非発光部の有機物層を極端に厚く形成し実質的に非発光とする方法、陽極または陰極のいずれか一方、または両方の電極をパターン状に形成する方法がある。これらのいずれかの方法でパターンを形成し、いくつかの電極を独立にOn/Offできるように配置することにより、数字や文字、簡単な記号などを表示できるセグメントタイプの表示素子が得られる。更に、ドットマトリックス素子とするためには、陽極と陰極をともにストライプ状に形成して直交するように配置すればよい。複数の種類の発光色の異なる高分子蛍光体を塗り分ける方法や、カラーフィルターまたは蛍光変換フィルターを用いる方法により、部分カラー表示、マルチカラー表示が可能となる。ドットマトリックス素子は、パッシブ駆動も可能であるし、TFTなどと組み合わせてアクティブ駆動してもよい。これらの表示素子は、コンピュータ、テレビ、携帯端末、携帯電話、カーナビゲーション、ビデオカメラのビューファインダーなどの表示装置として用いることができる。

【0141】

さらに、前記面状の発光素子は、自発光薄型であり、液晶表示装置のバックライト用の面状光源、あるいは面状の照明用光源として好適に用いることができる。また、フレキシブルな基板を用いれば、曲面状の光源や表示装置としても使用できる。

【0142】

【実施例】

以下、本発明をさらに詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0143】

ポリスチレン換算の数平均分子量および重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（GPC）により求めた。クロロホルムを溶媒として、検出には示差屈折検出器を用いた。

【0144】

重合体末端の構造解析は、マトリクス支援レーザー脱離イオン化装置を装備した飛行時間型質量分析計（以下、MALDI-TOFMSという）による質量分析法、および溶液高分解能核磁気共鳴法（以下、高分解能NMR法という）により、以下のとおり行った。すなわち、MALDI用マトリクス溶液と重合体のテトラヒドロフラン溶液を5：1容量比で混合し、ターゲットプレート上に1 μ l 添着し、ブルカードルトニクス製Reflex III型MALDI-TOFMS装置内に挿入し、正イオン化モードにて測定を行った。測定の結果得られた質量数を解析することによって個々の重合体の正確な質量数を算出し、重合度と末端に結合している官能基を特定した。

さらに、重合体を重クロロホルム溶液として高分解能NMRスペクトルを測定し、化学シフトがTMSを0 ppmとして5.5から6.0 ppmの範囲にピークが存在するかどうかで芳香環でない不飽和結合の存在の有無を判定した。

【0145】

電界還元に対する安定性の試験は以下のように行った。すなわち、金を蒸着したガラス基板に重合体の1%トルエン溶液をスピンコートし、大気中で乾燥させた後さらに60℃で減圧乾燥したものを作用極として用い、対極として白金電極、参照極としてAg/Ag⁺型非水系参照電極を用い、電解液としてテトラエーニブチルアンモニウムの4弗化ホウ素塩の0.1M脱水アセトニトリル溶液を用い、窒素雰囲気グローブボックス内で電解液に該作用極、対極および参照極を浸し、各極をそれぞれALS社製モデル600A型電気化学アナライザーに接続して、作用極に-2.6Vの電圧を印加したまま90分間保持した。電位を0Vに戻した後、作用極表面を脱水アセトニトリルで洗浄し、作用極表面の重合体をトルエンで溶出させ、重合体のトルエン溶液を得た。該トルエン溶液と、電圧印加前の重合体のトルエン溶液をそれぞれGPCにより分析し、GPCのピーク位置の分子量（以下、 M_p とする）をポリスチレン換算で求めた。なお、GPCの検出は紫外検出器にて行った。電圧印加後の M_p と電圧印加前の M_p との差を電圧印加前の M_p で除した値（以下、 $\Delta M_p / M_p$ とする）をもって、電界還元に対する安定性を表す尺度とした。すなわち、 $\Delta M_p / M_p$ が負の数値を示せば電界還元処理により平均的な分子量が低下していることを示すので、電界還元に対

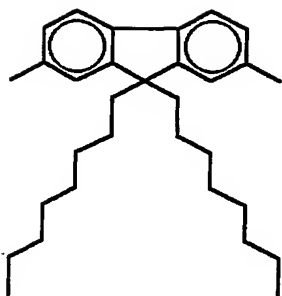
する安定性が低いと言える。逆に $\Delta M_p / M_p$ が 0 か正の数値を示せば電界還元処理により平均的な分子量が変化しないか増加していることを示すので、電界還元に対する安定性が高いと言える。

【0146】

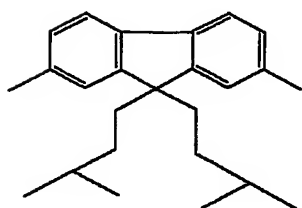
実施例 1

<重合体 1 の合成>

2, 7-ジブロモ-9, 9-ジオクチルフルオレン (450 mg、0.82 mmol)、2, 7-ジブロモ-9, 9-ジイソペンチルフルオレン (130 mg、0.27 mmol)、1, 5-シクロオクタジエン (310 mg、2.9 mmol) および 2, 2'-ビピリジル (320 mg、2.1 mmol) を脱水したテトラヒドロフラン 28 mL に溶解した後、窒素でバブリングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス (1, 5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) $\{Ni(COD)_2\}$ (580 mg、2.1 mmol) を加え、60℃まで昇温し、攪拌しながら 3 時間反応させた。反応後、この反応液を室温 (約 25℃) まで冷却し、25% アンモニア水 10 mL / メタノール 120 mL / イオン交換水 50 mL 混合溶液中に滴下して 1 時間攪拌した後、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥し、トルエン 30 mL に溶解させた。その後、1 N 塩酸 30 mL を加えて 1 時間攪拌し、水層の除去して有機層に 4% アンモニア水 30 mL を加え、1 時間攪拌した後に水層を除去した。有機層はメタノール 200 mL に滴下して 1 時間攪拌し、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥し、トルエン 30 mL に溶解させた。その後、アルミナカラム (アルミナ量 20 g) を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 150 mL に滴下して 1 時間攪拌し、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥させた。得られた重合体 1 の収量は 250 mg であった。モノマーの仕込み比より、重合体 1 において、式 (8) と式 (9) の繰り返し単位の比は、75 : 25 である。



(8)



(9)

重合体1のポリスチレン換算数平均分子量は、 1.5×10^4 であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は 3.2×10^4 であった。

【0147】

<重合体1の末端解析>

重合体1のMALDI-TOFMSスペクトルを解析した結果、表1のような質量数をもつ分子が観測され、両末端が水素置換末端基の場合の質量数と比較して、質量数が1,5-シクロオクタジエンの分子量(108) - 2の分だけ多いピークと1,5-シクロオクタジエンの分子量の2倍(216) - 4の分だけ多い分子が検出された。このことから1,5-シクロオクタジエン由来の基が重合体の片側の末端に結合し、他方の末端が水素置換末端基であるもの、1,5-シクロオクタジエン由来の基が両側の末端に結合したものの2種類が解析された。一方、重合体1の高分解能NMRスペクトルにおいて5.5から6.0 ppmの

範囲にピークが存在するため、重合体1の末端に存在する1, 5-シクロオクタジエン由来の基は芳香環でない不飽和結合をもつことがわかった。

表1 重合体1のMALDI-TOFMS結果

【表1】

質量数	M	N	末端基	質量数	M	N	末端基
1295.02	2	1	E-, E-	2826.28	7	0	H-, E-
1379.11	3	0	E-, E-	2848.27	6	1	E-, E-
1515.14	1	3	E-, E-	2932.36	7	0	E-, E-
1577.25	3	1	H-, E-	2962.32	5	3	H-, E-
1599.24	2	2	E-, E-	2984.30	4	4	E-, E-
1661.35	4	0	H-, E-	3046.41	6	2	H-, E-
1683.33	3	1	E-, E-	3068.39	5	3	E-, E-
1767.42	4	0	E-, E-	3130.50	7	1	H-, E-
1881.47	3	2	H-, E-	3152.49	6	2	E-, E-
1903.46	2	3	E-, E-	3214.60	8	0	H-, E-
1965.57	4	1	H-, E-	3236.58	7	1	E-, E-
1987.55	3	2	E-, E-	3320.68	8	0	E-, E-
2049.66	5	0	H-, E-	3350.63	6	3	H-, E-
2071.64	4	1	E-, E-	3372.61	5	4	E-, E-
2155.74	5	0	E-, E-	3434.72	7	2	H-, E-
2207.67	2	4	E-, E-	3456.71	6	3	E-, E-
2269.78	4	2	H-, E-	3518.82	8	1	H-, E-
2291.77	3	3	E-, E-	3540.80	7	2	E-, E-
2353.88	5	1	H-, E-	3602.91	9	0	H-, E-
2375.86	4	2	E-, E-	3624.90	8	1	E-, E-
2437.97	6	0	H-, E-	3708.99	9	0	E-, E-
2459.96	5	1	E-, E-	3738.94	7	3	H-, E-
2544.05	6	0	E-, E-	3760.93	6	4	E-, E-
2574.00	4	3	H-, E-	3823.04	8	2	H-, E-
2595.99	3	4	E-, E-	3845.02	7	3	E-, E-
2658.10	5	2	H-, E-	3907.13	9	1	H-, E-
2680.08	4	3	E-, E-	3929.11	8	2	E-, E-
2742.19	6	1	H-, E-	4013.21	9	1	E-, E-
2764.18	5	2	E-, E-	4097.30	10	0	E-, E-

【0148】

各元素には数種類の安定同位体が存在するので、MALDI-TOFMSスペクトルにおいては、化合物は安定同位体の存在率に従って分裂した複数のピークとして観測される。表1には、MALDI-TOFMSスペクトルにおいて観測さ

れた複数ピークのうち、各元素の安定同位体のうち最も質量数の少ない原子のみ、すなわち、水素においては ^1H 、炭素においては ^{12}C 、窒素においては ^{14}N 、酸素においては ^{16}O のみから構成される質量数ピークのみを代表として記載している。また表中のMは重合体を構成する9, 9-ジオクチルフルオレン繰り返し単位の個数を表し、Nは重合体を構成する9, 9-ジイソペンチルフルオレン繰り返し単位の個数を表す。一方、末端基欄に記載されている「H-」は、末端基が前述の水素置換末端基であることを示し、「E-」は末端基が1, 5-シクロオクタジエン由来の基であることを示す。

【0149】

<重合体1の電界還元に対する安定性の試験>

前述の方法で求めた重合体1の $\Delta M_p / M_p$ は+0.026で正の値を示したことから、重合体1の電界還元に対する安定性は高いことがわかった。

【0150】

合成例1

<重合体2の合成>

窒素雰囲気下にて9, 9-ジオクチルフルオレン-2, 7-ビス(エチレンボロネート)(305mg、0.575mmol)、2, 7-ジブromo-9, 9-ジオクチルフルオレン(309mg、0.564mmol)およびaliquat 336(16mg、0.040mmol)をトルエン(4.3g)に溶解させ、これに炭酸カリウム(249mg、1.80mmol)の水溶液1.0gを加えた。さらにテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(4mg、0.0036mmol)を加え、110℃に昇温して攪拌しながら20時間反応した。その後、ブromobenzen(14mg、0.0892mmol)をトルエン0.1mLに溶解させて反応液に加え、110℃で5時間攪拌した。50℃に冷却後有機層をメタノール/水(1/1)に滴下して1時間攪拌した。沈殿をろ過してメタノールおよびイオン交換水を用いて洗浄し、減圧乾燥した。その後、トルエン50mLに溶解し、シリカカラム(シリカ量15mL)を通して精製した。精製後の溶液をメタノールに滴下して1時間攪拌し、沈殿をろ過して減圧乾燥し

、重合体 2 を得た。得られた重合体 2 の収量は 370 mg であった。

重合体 2 のポリスチレン換算数平均分子量は 2.8×10^4 、ポリスチレン換算重量平均分子量は 7.9×10^4 であった。

【0151】

比較例 1

<重合体 2 の末端解析>

重合体 2 のMALDI-TOFMSスペクトルを解析した結果、表 2 のような質量数をもつ分子が観測され、両末端が水素置換末端基の質量数を持つ分子が検出された他に、両末端が水素置換末端基の場合の質量数と比較して質量数がフェニレン基の式量 (76) 分だけ多いピークとフェニレン基の式量の 2 倍 (152) だけ多い分子が検出された。このことから重合体 2 は、両末端が水素置換末端基である重合体と片方の末端がフェニル基、他方の末端が水素置換末端基である重合体、および両方の末端がフェニル基である重合体の混合物であることが解析された。一方、重合体 2 の高分解能NMRスペクトルにおいて 5.5 から 6.0 ppm の範囲にピークが存在しなかったため、重合体 2 の末端には芳香環でない不飽和結合が存在しないことがわかった。

【0152】

表 2 重合体 2 のMALDI-TOFMS結果

【表 2】

質量数	N	末端基	質量数	N	末端基
1166.95	3	Hー、Hー	2872.27	7	フェニル基、フェニル基
1242.99	3	Hー、フェニル基	3108.52	8	Hー、Hー
1319.02	3	フェニル基、フェニル基	3184.55	8	Hー、フェニル基
1555.27	4	Hー、Hー	3496.83	9	Hー、Hー
1631.30	4	Hー、フェニル基	3572.86	9	Hー、フェニル基
1943.58	5	Hー、Hー	3648.90	9	フェニル基、フェニル基
2019.61	5	Hー、フェニル基	3885.15	10	Hー、Hー
2095.64	5	フェニル基、フェニル基	3961.18	10	Hー、フェニル基
2331.89	6	Hー、Hー	4273.46	11	Hー、Hー
2407.92	6	Hー、フェニル基	4349.49	11	Hー、フェニル基
2720.21	7	Hー、Hー	4425.52	11	フェニル基、フェニル基
2796.24	7	Hー、フェニル基			

【0153】

各元素には数種類の安定同位体が存在するので、MALDI-TOFMS スペクトルにおいては、化合物は安定同位体の存在率に従って分裂した複数のピークとして観測される。表には、MALDI-TOFMS スペクトルにおいて観測された複数ピークのうち、各元素の安定同位体のうち最も質量数の少ない原子のみ、すなわち、水素においては ^1H 、炭素においては ^{12}C 、窒素においては ^{14}N 、酸素においては ^{16}O のみから構成される質量数ピークのみを代表として記載している。また表中のNは重合体を構成する9, 9-ジオクチルフルオレン繰り返し単位の個数を表す。一方、末端基欄に記載されている「Hー」は、末端基が前述の水素置換末端基であることを示し、「フェニル基」は末端基がフェニル基であることを示す。

【0154】

<重合体2の電界還元に対する安定性の試験>

前述の方法で求めた重合体 2 の $\Delta M_p / M_p$ は -0.051 で負の値を示したことから、重合体 2 の電界還元に対する安定性は低いことがわかった。

【0155】

【発明の効果】

本発明の重合体は通電の際に頻繁に起こると考えられる電界酸化および/または還元、とりわけ電界還元に対して安定である。したがって、該重合体を用いた高分子 LED は、液晶ディスプレイのバックライトまたは照明用としての曲面状や平面状の光源、セグメントタイプの表示素子、ドットマトリックスのフラットパネルディスプレイ等の装置に好ましく使用できる。また、本発明の共重合体は、レーザー用色素、有機太陽電池用材料、有機トランジスタ用の有機半導体、導電性薄膜用材料として用いることができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電界酸化および/または還元、とりわけ電界還元に対して安定な重合体を提供する。

【解決手段】 アリーレン基、2価の複素環基および2価の芳香族アミン基からなる群から選ばれる繰り返し単位を有する重合体であって、該重合体の分子鎖末端の少なくとも一方に、芳香環を含まない不飽和炭化水素基を有し、固体状態で蛍光を有し、かつポリスチレン換算の重量平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ であることを特徴とする重合体。

陽極および陰極からなる電極間に、発光層を有し、該発光層が、上記重合体を含むことを特徴とする高分子発光素子。

【選択図】 なし

特願 2003-094088

出願人履歴情報

識別番号

[000002093]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

氏 名

住友化学工業株式会社